(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2013-538424 (P2013-538424A)

(43) 公表日 平成25年10月10日(2013.10.10)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)				
HO1M 6/18	(2006.01) HO1M	6/18 E 5G3O1				
HO1M 10/056	5 (2010.01) HO1M	$10/0565$ $5\mathrm{H}\mathrm{O}24$				
HO1M 10/052	(2010.01) HO1M	10/052 5 H O 2 9				
HO1M 10/058	(2010.01) HO 1 M	10/058 5 H O 5 O				
HO1M 4/38	(2006.01) HO1M	6/18 Z				
	審査請求	ド 未請求 予備審査請求 有 (全 40 頁) 最終頁に続く				
(21) 出願番号	特願2013-525294 (P2013-525294)	(71) 出願人 510015257				
(86) (22) 出願日	平成23年8月23日 (2011.8.23)	ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパ				
(85) 翻訳文提出日	平成25年4月3日(2013.4.3)	エア				
(86) 国際出願番号	PCT/EP2011/064495	BASF SE				
(87) 国際公開番号 W02012/025543		ドイツ連邦共和国67056ルートヴィヒ				
(87) 国際公開日	平成24年3月1日(2012.3.1)	スハーフェン				
(31) 優先権主張番号	61/376, 559	(71) 出願人 500287732				
(32) 優先日	平成22年8月24日 (2010.8.24)	シオン・パワー・コーポレーション				
(33) 優先権主張国	米国 (US)	アメリカ合衆国85756、アリゾナ州、				
		ツーソン、イースト・エルビラ・ロード				
		2900				
		(74)代理人 100100158				
		弁理士 鮫島 睦				
		(74)代理人 100068526				
		弁理士 田村 恭生				
		最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】電気化学セルでの使用のための電解質材料

(57)【要約】

アノード活性種としてリチウムを含むアノードと、カソード活性種を含むカソードと、 アノードとカソードとの間に配置された非流体材料とアノードの表面と接触した表面を有する非流体材料によって吸収された補助材料とを含む電解質とを含む電気化学セルであって、非流体材料が、吸収された補助材料と組み合わせて、リチウム金属の降伏強度よりも大きい降伏強度を有する、電気化学セル。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アノード活性種としてリチウムを含むアノードと、

カソード活性種を含むカソードと、

前記アノードと前記カソードとの間に配置された非流体材料、および前記アノードの表 面と接触した表面を有する前記非流体材料によって吸収された補助材料を含む電解質と を含む電気化学セルであって、

前記非流体材料が、前記吸収された補助材料と組み合わせて、リチウム金属の降伏強度 よりも大きい降伏強度を有する電気化学セル。

【請求項2】

アノード活性種としてリチウムを含むアノードと、

カソード活性種を含むカソードと、

非流体材料を含む電解質と

を含む電気化学セルであって、

前 記 電 気 化 学 セ ル が 使 用 の た め に 構 成 さ れ る と き 、 前 記 電 解 質 が リ チ ウ ム 金 属 の 降 伏 強 度よりも大きい降伏強度を有する電気化学セル。

【請求項3】

前記電気化学セルが使用のために構成されるとき、前記電解質が補助材料を含む、請求 項2に記載の電気化学セル。

【請求項4】

前 記 電 解 質 が ゲ ル を 含 む 、 請 求 項 1 ~ 3 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気 化 学 セ ル 。

前 記 ア ノ ー ド が リ チ ウ ム 金 属 を 含 む 、 請 求 項 1 ~ 4 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気 化 学 セ ル。

【請求項6】

前 記 ア ノ ー ド が リ チ ウ ム 合 金 を 含 む 、 請 求 項 1 ~ 4 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気 化 学 セ ル。

【請求項7】

前 記 非 流 体 材 料 が ポ リ マ ー を 含 む 、 請 求 項 1 ~ 6 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気 化 学 セ ル

【請求項8】

前 記 ポ リ マ ー が 有 機 ポ リ マ ー を 含 む 、 請 求 項 7 に 記 載 の 電 気 化 学 セ ル 。

【請求項9】

前記ポリマーがコポリマーを含む、請求項7または8に記載の電気化学セル。

【請求項10】

前 記 ポ リ マ ー が ポ リ エ ー テ ル ス ル ホ ン を 含 む 、 請 求 項 7 ~ 9 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気化学セル。

【請求項11】

前 記 ポ リ エ ー テ ル ス ル ホ ン が 、 ポ リ ア リ ー ル エ ー テ ル ス ル ホ ン 、 ポ リ ス ル ホ ン 、 お よ び ポリフェニルスルホンからなる群から選択される、請求項10項に電気化学セル。

【請求項12】

前 記 ポ リ マ ー が ポ リ ビ ニ ル ア ル コ ー ル を 含 む 、 請 求 項 7 ~ 9 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気化学セル。

【請求項13】

前 記 ポ リ マ ー が 分 岐 ポ リ イ ミ ド を 含 む 、 請 求 項 7 ~ 9 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 気 化 学 セル。

【請求項14】

前記ポリマーが架橋される、請求項7~13のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項15】

前記電解質が追加の(コ)ポリマーおよび/または充填剤を含む、請求項1~14のい

10

20

30

40

ずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項16】

前記カソード活性種が硫黄を含む、請求項1~15のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項17】

前記電解質が、リチウムの降伏強度よりも少なくとも約10%高い降伏強度を有する、 請求項2~16のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項18】

前記電気化学セルが使用のために構成されるとき、前記電解質のイオン伝導率が室温で少なくとも約 $5 \times 10^{-6} S / c$ mである、請求項 $1 \sim 17$ のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項19】

前記電解質が少なくとも約5µmの厚さを有する、請求項1~18のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項20】

前記電気化学セルが少なくとも1つのリチウムの塩を含む、請求項1~19のいずれか 一項に記載の電気化学セル。

【 請 求 項 2 1 】

リチウムの前記塩が、LiNO $_3$ 、LiPF $_6$ 、LiBF $_4$ 、LiC1О $_4$ 、LiAsF $_6$ 、Li $_2$ SiF $_6$ 、LiSbF $_6$ 、LiA1C1 $_4$ 、リチウムビス・オキサラトホウ酸塩、LiCF $_3$ SО $_3$ 、LiN(SО $_2$ F) $_2$ 、LiC(С $_n$ F $_2$ $_n$ + $_1$ SО $_2$) $_3$ (式中、nは、1~20の範囲の整数である)、およびnが1~20の範囲の整数であり、Xが酸素または硫黄から選択されるときmが1であり、Xが窒素またはリンから選択されるときmが2であり、そしてXが炭素またはケイ素から選択されるときmが3である状態で一般式(С $_n$ F $_2$ $_n$ + $_1$ SО $_2$) $_m$ XLiの塩から選択される、請求項20に記載の電気化学セル。

【請求項22】

前記補助材料が溶媒を含む、請求項1または3~21のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項23】

前記溶媒が有機溶媒を含む、請求項22に記載の電気化学セル。

【請求項24】

前記有機溶媒が、環状および非環状アセタール、有機カーボネート、有機アミド、環状エーテル、ならびに非環状エーテルの少なくとも 1 つを含む、請求項 2 3 に記載の電気化学セル。

【請求項25】

前記アノードと前記カソードとの間に配置されたセパレータをさらに含む、請求項1~ 24のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求頃26】

前記セパレータが、前記電解質と前記カソードとの間に配置される、請求項25に記載の電気化学セル。

【請求項27】

前記電解質が、前記アノードと一体化した層として形成される、請求項1~26のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【請求項28】

前記カソードがカソード集電体によって支持される、請求項1~27のいずれか一項に記載の電気化学セル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

20

10

30

50

関連出願の相互参照

本出願は、2010年8月24日出願の、「電気化学セルでの使用のための電解質材料(Electrolyte Materials for Use in Electrochemical Cells)」という表題の、米国仮特許出願第61/376,559号に対する米国特許法第119条(e)項の下での優先権を主張するものであり、あらゆる目的のためにその全体は出典明示により本明細書に組み入れられる。

[00002]

電気化学セルでの使用のための電解質材料、それを含む電気化学セル、ならびにそのような材料およびセルの製造方法が概して記載される。いくつかの実施形態においては、本明細書に記載される材料、方法、および使用は、たとえば、リチウム硫黄電池などの硫黄およびリチウムを含む電気化学セルに関係する。

【背景技術】

[0003]

リチウム化合物含有電池およびそのような電池を含有するバッテリーは、エネルギーを 貯蔵するための近代的手段である。それらは、容量および寿命に関して従来の二次電池に 勝り、多くの場合に、鉛などの毒性材料の使用を回避することができる。しかし、従来の 鉛ベースの二次電池とは対照的に、様々な技術的問題がまだ解決されていない。

[0004]

LiCoO2、LiMn2O4、およびLiFePO4などのリチウム化金属酸化物をベースとするカソードをベースとする二次電池は十分に確立されており、たとえば、欧州特許出願公開第1296391 A1号明細書および米国特許第6,962,666号明細書ならびにその中に引用された特許文献を参照されたい。その中に述べられた電池は有利な特徴を示すが、それらは容量が制限されている。このような理由により、多数の試みが電極材料を改善するために行われてきた。いわゆるリチウム硫黄電池が特に有望である。そのような電池においては、リチウムは酸化され、Li2S81aなどの硫化リチウム(aは0~7の範囲の数である)に変換される。再充電中に、リチウムおよび硫黄は再生される。そのような二次電池は高容量という利点を有する。

[00005]

リチウム硫黄電池に特有の問題は、たとえば、150~230 の間の高温で観察することができる熱暴走であり、これは電池の完全な破壊をもたらす。電極をポリマーでコートすることなどの様々な方法が、そのような熱暴走を防ぐために提案されてきた。しかし、それらの方法は通常、容量の劇的な低下をもたらす。容量の損失は、とりわけ、再充電中のリチウム樹状突起の形成、Li2S3、Li2S4またはLi2S6、多硫化物シャトルなどの可溶性硫化リチウムの形成による硫黄の損失、充電または放電中の容積の変化などによるものとされてきた。

[0006]

国際公開第2008/070059号パンフレットにおいて、様々な材料が、リチウム硫黄電池用の電極をコートするために開示されている。しかし、熱暴走問題は十分には解決されていない。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

[0007]

電気化学セルでの使用のための電解質材料、それを含む電気化学セル、ならびにそのような材料およびセルの製造方法が提供される。本発明の主題は、ある場合には、相互に関連する製品、特定の問題の代替解決策、および / または 1 つ以上のシステムおよび / または物品の複数の異なる使用を含む。

[00008]

一態様においては、電気化学セル(たとえばリチウム電池)が提供される。いくつかの 実施形態においては、電気化学セル(たとえばリチウム電池)は、アノード活性種として リチウムを含むアノードと、カソード電流コレクタによって支持されてもよいカソード活 10

20

30

40

性種を含むカソードと、アノードとカソードとの間に配置された非流体材料、およびアノードの表面と接触した表面を有する非流体材料によって吸収された補助材料を含む電解質とを含む。いくつかの実施形態においては、非流体材料は、吸収された補助材料と組み合わせて、リチウム金属の降伏強度よりも大きい降伏強度を有する。

[0009]

いくつかの実施形態においては、電気化学セルは、アノード活性種としてリチウムを含むアノードと、カソード活性種を含むカソードと、非流体材料を含む電解質とを含み、ここで、電気化学セルが使用のために構成されるとき、電解質はリチウム金属の降伏強度よりも大きい降伏強度を有する。

[0010]

いくつかの実施形態においては、電気化学セルは、

- (A)硫黄を含有する電極と、
- (B) リチウムまたはリチウム合金を含有する電極と、
- (C)ポリエーテルスルホンから選択される少なくとも 1 つの有機 (コ)ポリマーであって、前記ポリエーテルスルホンがゲル状態にある (コ)ポリマーと、
 - (D) 少なくとも1つの有機溶媒と、
 - (E)少なくとも1つのリチウムの塩と

を含む。

[0011]

いくつかの実施形態においては、電気化学セルは、アノード活性種としてリチウムを含むアノードと、カソード活性種を含むカソードと、非流体材料を含む電解質とを含み、ここで、電解質が構成されるとき、電気化学セルが熱暴走を経験することなく約130 までの温度で循環することができるようになっている。

[0012]

いくつかの実施形態においては、電気化学セルの製造方法が記載される。電気化学セルの製造方法は、基材上に堆積させられていてもよい、リチウムまたはリチウム合金を提供する工程と、有機溶媒中の少なくとも1つのポリエーテルスルホンの溶液を前記リチウムまたはリチウム合金上に堆積させる工程と、ポリエーテルスルホンの残留溶媒含有率を0.01~25重量%の範囲に調整する工程と、前記堆積ポリエーテルスルホンを、少なくとも1つの有機溶媒中の少なくとも1つのリチウムの塩の溶液で処理する工程とを含む。

[0013]

さらに、別の態様においては、本発明は電極の製造方法に関する。さらに、また別の態様においては、本発明は本発明の電池の使用方法に関する。

[0014]

本発明の他の利点および新規な特徴は、本発明の様々な非限定的な実施形態の以下の詳細な説明から、添付図と併せて考えると、明らかになる。本明細書および参照により援用される文書が一致しないおよび/または矛盾する開示を含む場合には、本明細書が優先されるものとする。参照により援用される2つ以上の文書が互い一致しないおよび/または矛盾する開示を含む場合には、より最近の有効なデータを有する文書が優先されるものとする。

[0015]

本発明の非限定的な実施形態は、概略図でありかつ原寸に比例して描かれることを意図しない添付の図面との関連で、例として記載される。図において、例示される各同一のまたはほぼ同一の構成要素は、典型的には単一の数字で表される。明確にするため、全ての構成要素が全ての図において表示されているわけではなく、当業者が本発明を理解することができるようにするために例示が必要ではない場合には、本発明の各実施形態の全ての構成要素が図示されるわけでもない。

【図面の簡単な説明】

- [0016]
- 【図1】ある実施形態による、電気化学セルの例示的な概略図を含む。

10

20

30

40

【発明を実施するための形態】

[0017]

電気化学セルでの使用のための電解質材料、それを含む電気化学セル、ならびにそのような材料およびセルの製造方法が概して記載される。いくつかの実施形態においては、本明細書に記載される材料、方法、および使用は、たとえば、リチウム硫黄電池などの硫黄およびリチウムを含む電気化学セルに関係する。電解質は、ポリマー材料、場合により、吸収された補助材料を含むことができる。たとえば、電解質材料はゲルを形成することができ、補助材料は電解質溶媒を含み得る。ある場合には、電解質材料は、ポリエーテルスルホン、ポリビニルアルコール(PVOH)および分岐ポリイミド(HPI)から選択される少なくとも1つの有機(コ)ポリマーを含むことができる。電解質中の非流体材料は、使用のために構成されるとき、単独でまたは任意選択の吸収された補助材料と組み合わせて、いくつかの実施形態においては、リチウム金属の降伏強度よりも大きい降伏強度を有し得る。

[0018]

本発明の一目的は、セルの容量を維持しながら熱暴走が軽減される電気化学セルを提供することである。本発明者らは、本発明の脈絡内で、この目的が本明細書に記載される材料(たとえば、ゲルを形成することができるものなどのポリマー材料)を電気化学セルの電解質中へ組み込むことによって達成できることを発見した。

[0019]

本明細書に記載される電解質での使用のための材料は、いくつかの実施形態においては、システム性能を犠牲にすることなく電気化学セルへの力の印加に耐えることができる。「電気化学セルにおける力の印加(Application of Force in Electrochemical Cells)」という表題の、2009年4月4日出願の、Scordilis・Kelleyらに付与される米国特許出願公開第2010/0035128号明細書は、性能を向上させることができる、改善された電極化学、形態学、および/または他の特性のための電気化学セルにおける力の印加を記載している。本発明は、一態様において、電解質における特定材料の使用が、セルの構造的完全性を犠牲にすることなく電気化学セルへの力の適用を可能にさせ得るとの認識を含む。さらに、本明細書に記載される電解質での使用のための材料は、セル内に短絡を生成することなくのたとえば、電極材料の溶解および再めっきのために)、それが設置される電気化学セルの繰り返される充電および放電に耐えることができる。

[0020]

本明細書に記載される本発明の電気化学セル配置および材料は、一次電池に、または、何度も充電および放電することができる、二次電池に使用することができる。いくつかの実施形態においては、本明細書に記載される材料、システム、および方法は、リチウム電池(たとえば、リチウム・硫黄電池)と関連して使用することができる。本発明によれば用語「電気化学セル」は、一次および二次電気化学セルを含む。電気化学セルは、少なくとも2つの電極、カソードおよびアノードを含む。カソードは陽極であり、アノードは陰極である。本発明によれば、カソードは、還元が放電中に起こる電極を指す。アノードは、酸化が放電中に起こる電極を指す。

[0 0 2 1]

本発明の電池は、異なるまたは同一である電気化学セルを含有し得る。

[0022]

本発明は多種多様な電気化学デバイスに用途を見いだすことができるが、そのようなデバイスの一例は、単に例示目的のためである図1に提供される。図1は、カソード12とアノード14とを含む電気化学セル10の略図を含む。さらに、電気化学セルは電解質16を含む。電解質は、カソードおよびアノードと電気化学的に連通している1つ以上の構成要素を含むことができる。図1におけるアノード、カソード、および電解質は、平面構造を有するとして示されているが、他の実施形態は、非平面構造(たとえば、円筒状、ヘビ状など)を含んでもよい。図1に例示されるある実施形態では、電気化学セル10はま

10

20

30

40

た、ハウジング構造体17を含む。

[0 0 2 3]

いくつかの実施形態においては、カソード12および/またはアノード14は、少なくとも1つの活性表面を含むことができる。本明細書で用いるところでは、用語「活性表面」は、電解質と物理接触しており、そして電気化学反応が起こり得る電極の表面を記載するために用いられる。たとえば、カソード12はカソード活性表面18を含むことができるおよび/またはアノード14はアノード活性表面20を含むことができる。

[0024]

もちろん、構成要素の配向は変えることができ、層の配向が変えられている他の実施形態が存在することは理解されるべきである。さらに、非平面配置、材料の割合が示されるものとは異なる配置、および他の代わりの配置が本発明に関連して有用である。典型的な電気化学セルはまた、もちろん、電流コレクタ、外部回路などを含む。当業者は、図に示されるようなおよび本明細書に記載されるような一般的な概略配置で利用できる多くの配置を熟知している。

[0025]

カソードは、様々なカソード活性材料を含むことができる。本明細書で用いるところでは、用語「カソード活性材料」および「カソード活性種」は両方とも、カソードと関係がある任意の電気化学的活性種を意味する。たとえば、カソードは、硫黄がカソード活性材料である、硫黄含有材料を含んでもよい。本発明の一実施形態においては、カソード12は、重量で、約20%~約90%の硫黄または約50%~80%の硫黄を含有する。いくつかの実施形態においては、カソード活性種は元素状硫黄を含む。

[0026]

カソード活性材料(たとえば、硫黄)に加えて、カソード12はバインダーをさらに含有し得る。いくつかの実施形態においては、バインダーは、ポリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンとへキサフルオロプロピレンとからのコポリマー、フッ化ビニリデンとへキサフルオロプロピレンとからのコポリマーまたはフッ化ビニリデンとテトラフルオロエチレンとからのコポリマーなどのポリマーバインダーとすることができる。本発明のいくつかの実施形態においては、カソード12は、重量で、約1%~約20%のバインダー、約1%~約10%のバインダー、または約1%~約5%のバインダーを含有する。

[0027]

本発明の目的上、フッ化ビニリデンはまたニフッ化ビニリデンということができ、ポリフッ化ビニリデンはまたポリニフッ化ビニリデンということができる。

[0 0 2 8]

カソードは、導電性を高める材料をさらに含むことができる。いくつかの実施形態においては、カソードは、黒鉛、炭素繊維、カーボンナノチューブ、カーボンブラック、および/またはすす(たとえば、ランプすすまたは炉すす)などの導電性形態のカーボンを含有し得る。本発明の一実施形態においては、カソード12は、約10重量%~約45重量%、または約20重量%~約40重量%の、導電性を高める材料(たとえば、その電導相のカーボン)を含有する。

[0029]

再び図1を参照すると、電気化学セルはまたアノード14を含むことができる。アノードは様々なアノード活性材料を含んでもよい。本明細書で用いるところでは、用語「アノード活性材料」および「アノード活性種」は両方とも、アノードと関係がある任意の電気化学的活性種を意味する。たとえば、アノードは、リチウムがアノード活性材料である、リチウム含有材料を含んでもよい。いくつかの実施形態においては、アノード活性種はリチウム金属を含む。いくつかの実施形態においては、アノード活性種はリチウム合金を含む。

[0030]

10

20

30

再充電可能な電池でのリチウムの使用は公知である。リチウムは、任意選択的にセラミック材料によって分離された、一つのフィルムとしてまたは幾つかのフィルムとして含有し得る。好適なセラミック材料としては、シリカ、アルミナ、またはリン酸リチウム、アルミン酸リチウム、ケイ酸リチウム、リチウムリンオキシ窒化物、リチウムタンタル酸化物、リチウムアルミノスルフィド、リチウムチタン酸化物、リチウムシリコスルフィド、リチウムゲルマノスルフィド、リチウムアルミノスルフィド、リチウムボロスルフィド、およびリチウムホスホノスルフィドなどのリチウム含有ガラス状材料、ならびに上述のうち2つ以上の組み合わせが挙げられる。

[0031]

本明細書に記載される実施形態での使用のための好適なリチウム合金としては、リチウムとアルミニウム、マグネシウム、ケイ素および / またはスズとの合金を挙げることができる。

[0032]

再び図1を参照すると、電気化学セル10はまた、カソード12とアノード14との間に配置された、電解質16を含むことができる。電解質は、いくつかの実施形態においては、アノードとカソードとの間に配置された非流体材料を含むことができる。本明細書で用いるところでは、用語「流体」は、流れる傾向がある物質であって、容器に加えられる間、その容器の輪郭に従う傾向がある物質を一般に意味する。流体の例としては、液体および気体が挙げられる。

[0 0 3 3]

ある場合には、電解質はまた、非流体材料によって吸収された補助材料を含むことができる。第1材料は、第1材料が第2材料を自由に通って流れず、むしろ、それが第2材料に加えられる時間スケールにわたって第2材料内に保持される、すなわち、それが、少なくとも第1材料を第2材料に完全に加える/統合することに費やされる時間に等しい期間(および多くの実施形態においては、はるかに長い期間にわたって)第2材料によって実質的に保持されるとき、第2材料中に「吸収されて」いるといわれる。「保持される」は、本文脈においては、水素結合、ファンデルワールス(Van der Waals)相互作用、イオン結合などの化学的引力によって第2材料内に保たれることを意味する。

[0034]

いくつかの実施形態においては、電解質中の非流体材料は、電気化学的に活性とすることができる(すなわち、アノードとカソードとの間のイオンの交換を促進することができる)。ある場合には、電解質中の非流体材料は、電気化学的に活性ではなく、電解質は、電気化学的に活性な補助材料(たとえば、電気化学的に活性な電解質流体)を含む。さらに他の実施形態においては、電解質は、電気化学的に活性な非流体材料および電気化学的に活性な補助材料を含むことができる。

[0035]

非流体材料は、ポリマーおよび/またはコポリマー、ある場合には有機ポリマーおよび /またはコポリマーを含んでもよい。いくつかの実施形態によれば、ポリマーおよびコポ リマーは、ポリビニルアルコールおよびそのコポリマー、ポリエーテルスルホンおよびそ のコポリマーならびに分岐ポリイミドおよびそのコポリマーから選択される。

[0 0 3 6]

電解質は、ある場合には、ゲルを含むことができる。本明細書で用いるところでは、用語「ゲル」は、液体およびバインダー構成要素を含む三次元網状構造を意味し、そこでは液体は、バインダーによって取り込まれ、バインダー中を流れることができない。ゲルは、液体を固体網状構造に加えると液体が固形の三次元網状構造内に取り込まれるとき形成され得る。ある場合には、ゲル内の三次元網状構造は、ポリマー(たとえば、架橋したポリマー)中に取り込まれた液体を含むことができる。当業者は、たとえば、ジブチルフタレート(DBP)吸収試験によるゲルの吸収スティフネスを測定することによってゲルと、固体および流体(たとえば、多孔性セパレータおよび液体溶媒)の他の組み合わせとの間の差異を決定することができよう。この試験のために、バインダー材料の乾燥試料が秤

10

20

30

40

20

30

40

50

量される。この秤量試料は30分間DBP中に浸漬される。過剰のDBPは、吸取紙(たとえば、Kimberly‐Clarkから商業的に入手可能なキムワイプ)によって除去され、試料は再秤量される。一般に、ゲルのバインダー構成要素を液体に曝すと、ゲルの重量は増加し、一方多孔性セパレータの重量は実質的に増加しない。いくつかの実施形態においては、ゲルのバインダー構成要素は、約10ミクロンよりも大きいか約1ミクロンよりも大きい細孔の実質的な不在下に液体を吸収することができる。ゲルのバインダー構成要素は、ある場合には細孔を実質的に含まないものとすることができる。

[0037]

本発明との関連で、ポリエーテルスルホンは、それらの構成繰り返し単位中にSO₂基(スルホニル基)とエーテル基の部分を形成する酸素原子とを示すポリマー材料と定義される。ポリエーテルスルホンは脂肪族、脂環式または芳香族ポリエーテルスルホンとすることができる。

[0038]

本発明の一実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、次式で表わすことができる ポリエーテルスルホンから選択される:

【化1】

$$-\left\{O-Ar-\left(-T-\sqrt{-D}\right)_{t}O-\sqrt{-D}-Y-\left(-Ar^{1}Q-\right)_{q}\sqrt{-D}\right\}$$

$$(I)$$

インテジャは次の意味を有し得る:

t、q 独立して0、1、2または3、

Q、T、Y:それぞれ独立して、化学結合または - O - 、 - S - 、 - S O $_2$ - 、 S = O 、 C = O、 - N = N - 、 - R 1 C = C R 2 、 - C R 3 R 4 - から選択される基、ここで、R 1 および R 2 はそれぞれ独立して、水素原子もしくは C $_1$ ~ C $_1$ $_2$ アルキルであり、R 3 および R 4 は異なるかもしくは同一であり、独立して、水素原子もしくは C $_1$ ~ C $_1$ $_2$ アルキル、C $_1$ ~ C $_1$ $_2$ アルキル、アルコキシもしくは C $_6$ ~ C $_1$ $_8$ アリール基であり、ここで、R 3 および R 4 アルキル、アルコキシ、もしくはアリールは独立して、フッ素および / または塩素で置換されることができるかまたは、ここで、R 3 および R 4 は、それらを結び付ける炭素原子と結合して 1 つ以上の C $_1$ ~ C $_6$ アルキル基で任意選択的に置換された C $_3$ ~ C $_1$ $_2$ シクロアルキルを形成し、Q、Tおよび Y の少なくとも 1 つは - O - 以外であり、Q、Tおよび Y の少なくとも 1 つは - O - 以外であり、Q、Tおよび Y の少なくとも 1 つは - S O $_2$ - であり、および

[0039]

Q、 T および Y はそれ故それぞれ独立して、化学結合または上述の原子もしくは基の 1 つであることができ、その場合に「化学結合」は、この場合には、左側隣接基および右側隣接基が化学結合によって互いに直接連結していることを意味すると理解されるべきである。本発明に従って、 Q、 T および Y の少なくとも 1 つの要素は - O - 以外であり、 Q、 T および Y の少なくとも 1 つの要素は - S O 2 - である。ある実施形態においては、 Q、 T および Y はそれぞれ独立して - O - または - S O 2 - である。

[0040]

好適な $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基は、 $1 \sim 12$ 個の炭素原子を有する線状および分岐の、飽和アルキル基を含む。次のラジカルが特に含められてもよい、すなわち、メチル、エチル、 n- プロピル、イソ・プロピル、 n- ブチル、第二ブチル、 2- または 3- メチルペンチルなどの、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、ならびに非分岐へプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ラウリル、およびそれらの単または多分岐類似体などの長鎖ラジカル。

[0041]

 $Ar および / または <math>Ar^{-1}$ が $C_{-1} \sim C_{-1/2}$ アルコキシで置換されているとき、 $1 \sim 1.2$

20

30

40

50

個の炭素原子を有する上に定義されたアルキル基が、アルコキシ基中のアルキル成分としてとりわけ有用である。好適なシクロアルキル基は、具体的にはC₃~C₁₂シクロアルキル基、たとえばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロペプチル、シクロオクチル、シクロプロピルメチル、シクロプロピルエチル、シクロプロピルプロピル、シクロブチルメチル、シクロブチルエチル、シクロペンチルプロピル、シクロペンチルブチル、シクロペンチルプロピル、シクロペンチルブチル、シクロペンチル、シクロペキシルトリメチルを含む。

[0042]

有用な $C_6 \sim C_{18}$ アリーレン基ArおよびAr 1 としては、具体的にはフェニレン基、とりわけ1,2 - 、1,3-および1,4-フェニレン、ナフチレン基、とりわけ1,6-、1,7-、2,6-および2,7-ナフチレン、ならびにまたアントラセン、フェナントレンおよびナフタセンに由来する架橋基が挙げられる。ある場合には、Ar 1 は、非置換 $C_6 \sim C_{12}$ アリーレン、すなわち、フェニレン、とりわけ1,2-、1,3-もしくは1,4-フェニレン、またはナフチレンである。

[0043]

いくつかの実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、ビスフェノール A の二ナトリウム塩および 4 , 4 ' - ジクロロジフェニルスルホン 【化 2 】

$$HO \longrightarrow OH CI \longrightarrow OH$$

のメチル化重縮合生成物などの、たとえばアルキル化された、ポリスルホンとすることができる。

[0044]

ポリエーテルスルホンのさらなる例は、HC1が重縮合中に離脱した状態で

【化3】

の重縮合生成物などの、ポリアリールエーテルスルホン、または4,4~-ジヒドロキシジフェニルスルホンもしくはそのニナトリウム塩および4,4~-ジクロロジフェニルスルホン

【化4】

の重縮合生成物である。

[0045]

ポリエーテルスルホンのさらなる例は、ポリフェニルスルホン、とりわけ4,4^-ビフェノールおよび4,4^-ジクロロジフェニルスルホン

【化5】

$$HO \longrightarrow OH CI \longrightarrow OH CI \longrightarrow OH$$

から製造されるものである。

[0046]

ポリエーテルスルホン中のヒドロキシル基は、遊離ヒドロキシル基、それぞれのアルカリ金属塩、またはそれぞれのメチルエーテルなどのアルキルエーテルとすることができる

[0047]

いくつかの実施形態においては、ポリエーテルスルホンは線状ポリエーテルスルホンと することができる。

[0048]

本発明の特別な実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、分岐ポリエーテルスルホンから選択することができる。

[0049]

一実施形態においては、電解質材料は、上述のポリエーテルスルホンの少なくとも 2 つの混合物もしくはブレンド、またはポリエーテルスルホンと追加の(コ)ポリマーとのブレンドを含有する。別の実施形態においては、電極(B)は、ポリエーテルスルホン(C)および追加の(コ)ポリマー(F)からのブレンドを含む。

[0050]

本発明の一実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、ポリエーテルスルホンおよび追加の(コ)ポリマーからのブレンドとして適用される。好適な(コ)ポリマーは、それぞれのポリエーテルスルホンと相溶性がある任意の(コ)ポリマーとすることができる

[0051]

本発明のいくつかの実施形態においては、追加の(コ)ポリマーは、1つ以上のスルホン化(コ)ポリマーから選択される。本発明との関連で、用語「スルホン化(コ)ポリマー」は、追加の(コ)ポリマーの分子当たり平均少なくとも1個のSO₃ 基を有する(コ)ポリマーを意味する。ある場合には、スルホン化(コ)ポリマーは、追加の(コ)ポリマーの分子当たり平均少なくとも少なくとも2個のSO₃ 基を有し得る。前記SO₃ 基(スルホン酸基)は遊離酸または、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩もしくはアルカノールアミンなどの有機アミンの塩などの、塩であってもよい。

[0052]

本発明の一実施形態においては、追加の(コ)ポリマーは、60%以下、または55%以下のスルホン化度を有する。一般に、用語「スルホン化度」は、構成繰り返し単位の分子当たりのスルホン酸基の数を意味する。

[0 0 5 3]

ある場合には、スルホン化(コ)ポリマーは、たとえば、スルホン化ポリエーテルケト ンおよびスルホン化ポリエーテルエーテルケトン(sPEEK)などの、スルホン化ポリ ケトンを含むことができる。

[0054]

本発明との関連でポリケトンは、それらの構成繰り返し単位中に C = O 基(ケト基)を示す(コ)ポリマーを意味する。ポリケトンは脂肪族、脂環式または芳香族とすることができる。例は、式

10

20

30

20

30

40

50

【化6】

の構造要素を含み、 y は 2 ~ 1 0 0 の範囲にあり、 v および w は、 1 および 2 から選択される。

[0055]

v = w = 1 のポリケトンはポリエーテルケトンといわれる。いくつかの実施形態においては、ポリエーテルケトンは、4 - フェノキシベンゾイルクロリドとジフェニルエーテルとの重縮合から得ることができる。

[0056]

v=2 および w=1 のポリケトンは、ポリエーテルエーテルケトン(P E E K) といわれる。

[0057]

v=1 および w=2 のポリケトンは、ポリエーテルケトンケトン(P E K K)といわれる。いくつかの実施形態においては、 P E K K は、テレフタル酸のジクロリドとジフェニルエーテルとの重縮合から得ることができる。

[0058]

ポリケトンのスルホン化は、それ自体公知であり、たとえば、あらゆる目的のためにその全体を参照により本明細書に援用される、米国特許出願公開第2007/0117958号明細書およびその中に引用された文献を参照されたい。

[0059]

本明細書に記載される実施形態での使用のための他の(コ)ポリマーは、ポリエチレンオキシド(200K-8M)、ポリエチレンオキシドのエステル(たとえば、酢酸エステル、安息香酸エステル、および/またはプロピオン酸エステル)、および/またはポリアルキルビニルエーテル、たとえば、ポリメチルビニルエーテルなどのポリ・C₁~C₂₀アルキルビニルエーテルから選択される。

[0060]

本発明の一実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、約25,000~約40,000g/モル、約28,500~約35,000g/モル、または約32,000~約34,000g/モルの分子量Mwを有する。

[0061]

本発明の一実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、無機もしくは有機充填剤と架橋される。架橋は、たとえば、UV/可視照射などの照射によって、 - 照射、電子ビーム(e - ビーム)によってまたは加熱(熱架橋)によって達成することができる。本発明との関連で、ポリエーテルスルホンの用語「架橋」は、従来の架橋に限定されず、ポリエーテルスルホンの鎖の分裂および鎖の再結合をまた含む。充填剤、ならびに架橋の手順および手段は、以下により詳細に記載される。本発明の一実施形態においては、ポリエーテルスルホンは、約3~約5、または約4~約5の多分散指数Mw/Mnを示す。

[0062]

平均分子量 M_n および M_w は、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)などの従来法によって測定することができる。

[0063]

ポリエーテルスルホンは、そのゲル状態で発明の電気化学セルに組み込むことができる。そのような状態で使用されるとき、溶媒などの補助材料がポリエーテルスルホンによって吸収され得る。いくつかの実施形態においては、この溶媒は少なくとも1つの有機溶媒

20

30

40

50

を含むことができる。いくつかの実施形態においては、この溶媒は非プロトン性有機溶媒を含むことができる。ポリエーテルスルホンをそのゲル状態へ変換するための好適な有機溶媒は、N-C₁~C₁₀アルキルピロリドン、N-C₅~C₈シクロアルキルピロリドン、具体的にはN-メチルピロリドン、N-エチルピロリドン、およびN-シクロヘキシルピロリドンなどの有機アミドから選択することができる。さらなる溶媒は以下に述べられる。

[0064]

本発明の一態様によれば、本発明の電気化学セルの電解質は、そのゲル状態でのポリエーテルスルホン(C)と、少なくとも1つの有機溶媒(D)と、少なくとも1つのリチウムの塩(E)と、任意選択的に追加の(コ)ポリマー(F)と、任意選択的に有機もしくは無機充填剤(G)とを含む。好ましくはポリエーテルスルホンは、少なくとも1つのリチウムの塩(E)を含有する少なくとも1つの有機溶媒(D)の組み込みによってゲル状態へ変換される。

[0065]

本発明の一実施形態においては、電解質材料(たとえば、ポリエーテルスルホンまたはポリエーテルスルホンと追加の(コ)ポリマーとのブレンド)は、溶媒の混合物、特にN-C₁ ~ С₁ のアルキルピロリドンおよび / またはN-C₅ ~ С₈ シクロアルキルピロリドンを含む混合物を使用してそのゲル状態へ変換することができる。

[0066]

本発明の一実施形態においては、(ポリエーテルスルホンもしくはポリエーテルスルホンと追加の(コ)ポリマーとのブレンド、ポリビニルアルコール(PVOH)もしくはPVOHと追加の(コ)ポリマーとのブレンドまたは分岐ポリイミド(HPI)を含むことができる)電解質は、約1重量%~約20重量%、または約10重量%~約15重量%の溶媒を含有する。

[0067]

本発明の一実施形態においては、電解質は、約 1 n m ~ 約 5 0 μ m 、約 5 μ m ~ 約 1 5 μ m 、 または約 7 μ m ~ 約 1 2 μ m の範囲の厚さで 1 つ以上の層中に配置される。

[0068]

電解質は、電気化学セルの運転の間デバイス性能を向上させることができる1つ以上の 機 械 的 特 性 を 有 し 得 る 。 い く つ か の 実 施 形 態 に お い て は 、 電 解 質 は 、 リ チ ウ ム 金 属 の 降 伏 強度よりも大きい降伏強度を有し得る。ある場合には、電解質材料は、溶媒などの補助材 料を含まず、その場合には、アノードとカソードとの間に配置された電解質中の非流体材 料(たとえば、1つ以上のポリエーテルスルホン、1つ以上の分岐ポリイミド、ポリビニ ルアルコール(PVOH)またはPVOHと追加の(コ)ポリマーとのブレンドおよび、 任 意 選 択 的 に 、 追 加 の (コ) ポ リ マ ー お よ び / ま た は 充 填 剤 な ど の 他 の 非 流 体 材 料) の 降 伏強度は、リチウム金属の降伏強度よりも大きいものとすることができる。電解質が溶媒 などの補助材料を含む場合には、アノードとカソードとの間に配置された非流体材料と補 助材料との組み合わせの降伏強度は、リチウム金属の降伏強度よりも大きいものとするこ とができる。いずれの任意選択的セパレータの降伏強度も電解質の降伏強度の測定に含ま れないことは理解されるべきである。いくつかの実施形態においては、電解質(たとえば 、前段落に記載された構成で、単独でまたは吸収された補助材料と組み合わせての、非流 体材料)は、少なくとも約80ニュートン/cm²、少なくとも約100ニュートン/c m^2 、または少なくとも約 1 2 0 ニュートン / $\mathsf{c}\,\mathsf{m}^2$ の降伏強度を有する。他の実施形態 においては、電解質(たとえば、前段落に記載された構成で、単独でまたは吸収された補 助 材 料 と 組 み 合 わ せ て の 、 非 流 体 材 料) の 降 伏 強 度 は 、 リ チ ウ ム 金 属 の 降 伏 強 度 よ り も 少 なくとも10%高く、リチウムの降伏強度よりも少なくとも20%高い、少なくとも50 %高い、少なくとも100%高い、または少なくとも200%高くてもよい。

[0069]

降伏強度は、材料が指定の永久歪み(時々塑性変形といわれる)を示す応力であり、弾性限度の実際的な近似値である。弾性限度を越えると、永久歪みが起こる。伸長中の永久

20

30

40

50

歪みを測定することができる最小応力は、本発明によれば降伏応力と定義される。当業者は、たとえば、固定断面積の試料を取り、試料が形状を変えるかまたは壊れるまで、制御された、漸増する力でそれを引っ張ることによって材料の降伏強度を測定することができよう。縦および/または横歪みは、機械式または光学式伸縮計を用いて記録される。降伏強度を測定するための試験機は、たとえば、Instron(登録商標)から、商業的に入手可能である。

[0070]

降伏応力 Y は、塑性流動を生み出すピラミッド圧子に対する硬度値 H と相関している。 多くの場合に、硬度Hは降伏応力Yと相関し、硬度Hは降伏応力Yの約3倍に相当する(「ポリマー科学およびエンジニアリングのコンサイス百科事典(Concise Enc yclopedia of polymer science and ring)」、J.Kroschwitz編1990年、John Wiley ons、441ページ)。硬度、または局部変形に対する抵抗は一般に、材料に刻み目を つける、ドリルで穴を開ける、材料を鋸で切る、または摩耗させることのし易さに関係す る。それは一般に、降伏強度、弾性率、および歪み・硬化能力などの、特性の複雑な組み 合わせを含む。典型的には硬度は、既知の力を発揮する標準圧子での材料の静的貫入によ って、標準高さから落下する既知質量の標準圧子の動的反発によって、または既知の力を 発揮する標準尖頭ツールで引っ掻くことによって測定される。当業者は、これらの測定法 をゲル・ポリマーフィルムおよび金属リチウムに適用し、それらの相対硬度および/また は降伏強度を比較することができる。ある場合には、電解質(たとえば、前段落に記載さ れた構成で、単独でまたは吸収された補助材料と組み合わせての、非流体材料)は、少な くとも約 5 μ m 、少なくとも約 1 0 μ m 、少なくとも約 2 5 μ m 、約 1 μ m ~ 約 5 0 0 μ m、約 5 μ m ~ 約 1 0 0 μ m、または約 5 ミクロン ~ 約 2 0 ミクロンの厚さを有する。

[0071]

いくつかの実施形態においては、電解質は、電気化学セルでの使用のために構成される とき、上に概説したいずれかの範囲内の降伏強度および/または厚さを有し得る。一般に 電解質は、電気化学セルが電解質の境界内に存在するすべての材料(たとえば、固体材 料、溶媒などの補助材料)を含むとき、電気化学セルでの使用のために構成され、それが 使用中であるように容器に入れられ、それが使用中に曝される条件(たとえば、温度、圧 力など)下にある。一般に、使用のために構成される本明細書に記載される電気化学セル は、所望のレベルでセルを充電するおよび放電するために必要なイオン伝導率および電気 伝導率を示すことができる。具体的な例として、ある場合には、電解質は、非流体材料(たとえば、1つ以上のポリエーテルスルホン、1つ以上の分岐ポリイミド、ポリビニルア ルコールまたは P V O H と追加の(コ)ポリマーとのブレンドを含む)および補助材料を 含むゲルを含むことができる。電解質ゲルは、非流体材料がアノードの表面と接触した表 面を有するようにアノードとカソードとの間に配置することができる。ある場合には、電 解質ゲルの第2表面は、カソードと接触している、または電解質ゲルとカソードとの間の セパレータと接触していることができる。いくつかの実施形態においては、電解質ゲルは 、使用のために構成されるとき、リチウム金属の降伏強度よりも大きい降伏強度(たとえ ば、少なくとも約80ニュートン / c m^2 、少なくとも約100ニュートン / c m^2 、ま たは少なくとも約120ニュートン/cm²)を有し得る。電解質ゲルの降伏強度は、使 用のために構成されるとき、リチウム金属の降伏強度よりも少なくとも10%高い、リチ ウムの降伏強度よりも少なくとも20%高い、少なくとも50%高い、少なくとも100 % 高い、または少なくとも200% 高くてもよい。ある場合には、電解質ゲルは、少なく とも約 5 μ m、少なくとも約 1 0 μ m、少なくとも約 2 5 μ m、約 1 μ m ~ 約 5 0 0 μ m 、 約 5 μm~約 1 0 0 μm、または約 5 μm~約 2 0 μmの厚さを有し得る。

[0072]

リチウムよりも高い降伏強度を有するポリマー電解質ゲルの例としては、たとえば、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N - メチルピロリドン(NMP)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ジメチルホルムアミド(DMF)、スルホランおよびスルホンなどの

PVOHへの親和力を有する溶媒で膨潤した非流体材料としてたとえば、非多孔性ポリビニルアルコール(PVOH)をベースとする材料(たとえば、フィルム)が挙げられる。PVOHは、PVOHへの親和力を有する溶媒ならびにまた1,2.ジメトキシエタン(DME)、ダイグライム、トリグライム、1.3.ジオキソラン(DOL)、THF、1,4.ジオキサン、環状および線状エーテル、エステル(ジメチルカーボネートおよびエチレンカーボネートのようなカーボネート)、アセタールおよびケタールのようなPVOHへの親和力をまったく持たない溶媒(いわゆる非溶媒)を含む溶媒混合物中で膨潤し得る。溶媒または溶媒混合物は、たとえば、(CF3SO2)2NLi(LiTFSI)、CF3SO3Li、LiNO3、LiBOB、LiPF6、LiSCN、LiC1O4、LiI、LiBr、LiC1、LiBF4および本明細書の他の箇所に述べられるさらなるリチウム塩などの1つ以上のリチウム塩を含有してもよい。

[0073]

[0 0 7 4]

リチウムよりも高い降伏強度を有するポリマー電解質ゲルの他の例は、非多孔性PVOHおよび/またはPVOHとさらなる(コ)ポリマーとのコポリマーの複合材料であって、PVOHおよび/またはPVOHのコポリマー(および/またはさらなる(コ)ポリマーへの親和力を有するが、PVOHへの親和力をまったく持たないかまたは低い親和力のみを有する溶媒を含む溶媒または溶媒混合物によって、PVOH/PVOHのコポリマーが膨潤せず、さらなる(コ)ポリマーが膨潤する複合材料である。さらなる(コ)ポリマーの例は、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリスチレン、ポリフッ化ビニリデンおよびポリアルキルビニルエーテルである。さらなる(コ)ポリマーを膨潤させるために使用される溶媒/溶媒混合物は、以下に記載されるような1つ以上のリチウム塩を含んでもよい。

[0075]

本発明の別の実施形態によれば、非流体材料は、細孔がPVOHに対する1つ以上の非溶媒で満たされる多孔性PVOHから選択されてもよい。PVOHに対する非溶媒の例は上に述べられている。非溶媒は、以下に述べられるリチウム塩から選択されるものなどの、電解質塩を含有してもよい。多孔性PVOHのフィルムは、たとえば、分散した除去可能な充填剤でのコーティング、溶媒/非溶媒沈澱を使った相分離、および以下にリストされる分散した無機充填剤でのスラリーコーティングなどの様々な技法によって製造することができる。PVOHに対する非溶媒に曝されたPVOH多孔性フィルムは、ゲルを一般に形成しない。多孔性PVOHは、空孔または細孔を有する連続ポリマーフィルム/材料である。多孔性PVOHは、溶媒吸収(たとえば、DBP吸収)、ガス透過性試験または水銀圧入試験などの試験によって測定することができる。

[0076]

10

20

30

20

30

40

50

リチウムよりも高い降伏強度を有するポリマー電解質ゲルは、分岐および超分岐ポリイミドからさらに製造されてもよい。超分岐ポリイミドは、分岐ポリイミドのサブクラスである。それらは、任意の線状副鎖が少なくとも2つの他の副鎖と両方向性でつながっていてもよい高分岐高分子からなる。本明細書においては、用語「分岐ポリイミド」は、分岐および超分岐ポリイミドを含むことを意図している。分岐ポリイミドは、いくつかの実施形態においては、

(a)分子当たり少なくとも 3 個の C O O H 基を有する少なくとも 1 つのポリカルボン酸またはその酸無水物もしくはエステルと、

(b)(b1)分子当たり平均して2個超のアミノ基を有する、そしてある場合には、ポリアミン(b1)ともいわれる少なくとも1つのポリアミンから、およびある場合には(b2)ポリイソシアネート(b2)ともいわれる、分子当たり平均して2個超のイソシアネート基を有する少なくとも1つのポリイソシアネート

から選択される、少なくとも 1 つの化合物との縮合生成物から選択される。

[0077]

前記ポリイミドは、簡潔に分岐ポリイミドといわれる。

[0078]

分岐ポリイミドは、1,000~200,000g/モルの範囲の分子量 M w を有し得る。いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドは、2,000~200,000g/モルの範囲の分子量 M w を有し得る。

[0079]

分岐ポリイミドは、分子当たり少なくとも 2 個のイミド基を有し得る。いくつかの実施 形態においては、分岐ポリイミドは、分子当たり少なくとも 3 個のイミド基を有し得る。

[0080]

一実施形態においては、分岐ポリイミドは、分子当たり1,000個以下のイミド基を有し得る。いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドは、分子当たり660個以下を有し得る。

[0081]

一実施形態においては、各場合における分子当たりのイソシアネート基の数または C O O H 基の数の列挙は、平均値(数平均)を意味する。

[0082]

分岐ポリイミドは、構造的におよび分子的に一様な分子からなり得る。いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドは、たとえば、少なくとも1.4の多分散性 M_w/M_n 、および、ある場合には、1.4~50、または1.5~10の M_w/M_n から明らかな、分子的におよび構造的に異なる分子の混合物を含む。多分散性は、既知の方法によって、具体的にはゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)によって測定することができる。好適な標準は、たとえば、ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)である。

[0083]

一実施形態においては、ポリイミド(B)は、ポリマー骨格を形成するイミド基に加えて、末端にもしくは副鎖に、さらに、少なくとも3つ、少なくとも6つ、または少なくとも10個の、末端もしくは側鎖官能基を含む。分岐ポリイミド中の官能基は、酸無水物および/または酸基および/または遊離もしくは封止NCO基を含むことができる。いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドは、500以下の末端もしくは側鎖官能基、または100以下の末端もしくは側鎖官能基を有する。

[0084]

たとえば、メチル基などのアルキル基はそれ故、分岐ポリイミドの分子の分岐ではない

[0085]

いくつかの実施形態においては、ポリカルボン酸(a)は、脂肪族、またはいくつかの 実施形態においては芳香族を含む。いくつかの実施形態においては、たとえばそれらが低

20

30

40

50

分子量、すなわち、非ポリマー形態で存在する場合には、分子当たり少なくとも3個のCOH基を有するポリカルボン酸、またはそれぞれの酸無水物が選択される。2個のカルボン酸基が酸無水物として、第3が遊離カルボン酸として存在する3個のCOOH基を有するポリカルボン酸もまた使用することができる。

[0086]

ー実施形態においては、ポリカルボン酸 (a)は、分子当たり少なくとも 4 個の COOH基を有するポリカルボン酸、またはそれぞれの酸無水物を含む。

[0087]

ポリカルボン酸およびそれらの酸無水物の例は、1,2,4・ベンゼントリカルボン酸(トリメリット酸)、トリメリット酸無水物を含む、1,2,3・ベンゼントリカルボン酸および1,2,3・ベンゼントリカルボン酸二無水物、1,3,5・ベンゼントリカルボン酸(トリメシン酸)ならびに、特に、1,2,4,5・ベンゼンテトラカルボン酸(ピロメリット酸)および1,2,4,5・ベンゼンテトラカルボン酸二無水物(ピロメリット酸二無水物)、3,3~,4,4~~・ベンゾフェノンテトラカルボン酸、3,3~,4,4~~・ベンゾフェノンテトラカルボン酸(メリト酸)およびメリト酸の無水物である。

[0 0 8 8]

他の好適なポリカルボン酸およびそれらの酸無水物は、メロファン酸およびメロファン 酸無水物、1,2,3,4-ベンゼンテトラカルボン酸および1,2,3,4-ベンゼン テトラカルボン酸二無水物、3,3,4,4.ビフェニルテトラカルボン酸および3,3 , 4 , 4 - ビフェニルテトラカルボン酸ニ無水物、 2 , 2 , 3 , 3 - ビフェニルテトラカ ルボン酸および 2 , 2 , 3 , 3 - ビフェニルテトラカルボン酸ニ無水物、 1 , 4 , 5 , 8 - ナフタレンテトラカルボン酸および 1 , 4 , 5 , 8 - ナフタレンテトラカルボン酸二無 水物、1,2,4,5-ナフタレンテトラカルボン酸および1,2,4,5-ナフタレン テトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸および2,3 , 6 , 7 - ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1 , 4 , 5 , 8 - デカヒドロナフタレ ンテトラカルボン酸および1,4,5,8-デカヒドロナフタレンテトラカルボン酸二無 水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレン-1,2, 5 , 6 - テトラカルボン酸および 4 , 8 - ジメチル - 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 - ヘキサヒ ドロナフタレン - 1 , 2 , 5 , 6 - テトラカルボン酸二無水物、 2 , 6 - ジクロロナフタ レン - 1 , 4 , 5 , 8 - テトラカルボン酸および 2 , 6 - ジクロロナフタレン - 1 , 4 , 5 , 8 - テトラカルボン酸二無水物、 2 , 7 - ジクロロナフタレン - 1 , 4 , 5 , 8 - テ トラカルボン酸および2,7-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸 二 無 水 物 、 2 , 3 , 6 , 7 - テ ト ラ ク ロ ロ ナ フ タ レ ン - 1 , 4 , 5 , 8 - テ ト ラ カ ル ボ ン 酸および 2 , 3 , 6 , 7 - テトラクロロナフタレン - 1 , 4 , 5 , 8 - テトラカルボン酸 二 無 水 物 、 1 , 3 , 9 , 1 0 - フ ェ ナ ン ト レ ン テ ト ラ カ ル ボ ン 酸 お よ び 1 , 3 , 9 , 1 0 - フェナントレンテトラカルボン酸ニ無水物、 3 , 4 , 9 , 1 0 - ペリレンテトラカルボ ン 酸 お よ び 3 , 4 , 9 , 1 0 - ペ リ レン テ ト ラ カ ル ボ ン 酸 二 無 水 物 、 ビ ス (2 , 3 - ジ カ ルボキシフェニル)メタンおよびビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二酸無水 物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタンおよびビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル)メタン二酸無水物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)エタンおよ び 1 , 1 - ビス (2 , 3 - ジカルボキシフェニル) エタン二酸無水物、 1 , 1 - ビス (3 , 4 - ジカルボキシフェニル)エタンおよび1,1 - ビス(3,4 - ジカルボキシフェニ ル)エタン二酸無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)プロパンおよび 2 , 2 - ビス(2 , 3 - ジカルボキシフェニル)プロパン二酸無水物、 2 , 3 - ビス(3 , 4 - ジカルボキシフェニル)プロパンおよび 2 , 3 - ビス (3 , 4 - ジカルボキシフェ ニル)プロパン二酸無水物、ビス(3,4.カルボキシフェニル)スルホンおよびビス(3 , 4 - カルボキシフェニル)スルホン二酸無水物、ビス(3 , 4 - カルボキシフェニル)エーテルおよびビス(3,4-カルボキシフェニル)エーテルニ酸無水物、エチレンテ

トラカルボン酸およびエチレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-ブタンテト

ラカルボン酸および1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸および1,2,3,4,-シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、2,3,4,5-ピロリジンテトラカルボン酸二無水物、2,3,5,6-ピラジンテトラカルボン酸および2,3,5,6-ピラジンテトラカルボン酸および2,3,5,6-ピラジンテトラカルボン酸ニ無水物、2,3,4,5-チオフェンテトラカルボン酸および2,3,4,5-チオフェンテトラカルボン酸および2,3,4,5-チオフェンテトラカルボン酸ニ無水物である。

[0089]

一実施形態においては、米国特許第2,155,687号明細書または米国特許第3, 277,117号明細書からの酸無水物が分岐ポリイミドを合成するために使用される。

[0090]

ポリカルボン酸(a)またはそのそれぞれの酸無水物は、

(b1)ポリアミン(b1)ともいわれる、分子当たり平均して2個超のアミノ基を有する少なくとも1つのポリアミン、およびある場合には、

(b2)ポリイソシアネート(b2)ともいわれる、分子当たり平均して2個超のイソシアネート基を有する少なくとも1つのポリイソシアネートから選択される、少なくとも1つの化合物(b)と反応させることができる。

[0091]

いくつかの実施形態においては、ポリカルボン酸(a)またはそのそれぞれの酸無水物は、

少なくとも 1 つのポリアミン(b 1)と反応させるか ある場合には、少なくとも 1 つのポリイソシアネート(b 2)と反応させる。

[0092]

ポリアミン(b1)は、脂肪族、脂環式、または、いくつかの実施形態においては、芳香族とすることができる。一般に、ポリアミン(b1)において第一級アミノ基(NH₂基)のみが考慮される。第三級および第二級アミノ基は、存在する場合、ポリアミン(b1)中のアミノ基の数を確定するとき考慮に入れられない。

[0093]

いくつかの実施形態においては、ポリアミン(b1)は、分子当たり平均して2個超のアミノ基、分子当たり平均して少なくとも2.5個のアミノ基、または分子当たり平均して少なくとも3.0個のアミノ基を有する。

[0094]

一実施形態においては、ポリアミン(b1)は、ジアミンおよびトリアミンからの混合物から選択される。

[0095]

一実施形態においては、ポリアミン(b 1)は、平均して最大 8 個を有する。いくつかの実施形態においては、ポリアミン(b 1)は、分子当たり平均して最大 6 個のアミン基を有する。

[0096]

いくつかの実施形態においては、芳香族トリアミンおよび芳香族もしくは脂肪族ジアミンと芳香族トリアミンとの混合物をポリアミン(b1)のために使用することができる。

[0097]

ポリアミン(b1)として芳香族もしくは脂肪族ジアミンと芳香族トリアミンとの混合物の前記混合物中に存在することになる脂肪族ジアミンの例は、エチレンジアミン、1,3-プロピレンジアミン、ジエチレントリアミン、テトラエチレンペンタミン、およびトリエチレンテトラミンである。

[0098]

単独でまたは少なくとも1つの芳香族ジアミンとの混合物として、ポリアミン(b1)として選択することができる好適な芳香族トリアミンは、NH₂基が1つの(またはある場合には少なくとも2つの)芳香環に結合しているトリアミンから選択され、前記異なる芳香環は、いわゆる孤立芳香環、共役芳香環、または縮合芳香環である。

10

20

30

40

30

40

[0099]

いくつかの実施形態においては、異なる共役または孤立芳香環に結合したNH $_2$ 基を持ったトリアミンが選択される。例は、1 , 3 , 5 - トリ(4 - アミノフェノキシ)ベンゼン、1 , 3 , 5 - トリ(3 - メチル、4 - アミノフェノキシ)ベンゼン、1 , 3 , 5 - トリ(3 - メトキシ , 4 - アミノフェノキシ)ベンゼン、1 , 3 , 5 - トリ(2 - メチル,4 - アミノフェノキシ)ベンゼン、1 , 3 , 5 - トリ(2 - メトキシ , 4 - アミノフェノキシ)ベンゼン、および1 , 3 , 5 - トリ(3 - エチル , 4 - アミノフェノキシ)ベンゼンである。

[0100]

トリアミンについてのさらなる例は、1,3,5-トリ(4-アミノフェニルアミノ)ベンゼン、1,3,5-トリ(3-メチル,4-アミノフェニルアミノ)ベンゼン、1,3,5-トリ(3-メトキシ,4-アミノフェニルアミノ)ベンゼン、1,3,5-トリ(2-メトキシ,4-アミノフェニルアミノ)ベンゼン、1,3,5-トリ(2-メトキシ,4-アミノフェニルアミノ)ベンゼン、および1,3,5-トリ(3-エチル,4-アミノフェニルアミノ)ベンゼンである。

[0101]

例は、式(VII)のトリアミンである。

【化7】

$$R_{2}^{5}$$
 R_{6}^{6}
 NH_{2}
 R_{6}^{5}
 NH_{2}
 R_{6}^{6}
 NH_{2}

インテジャは次の通り定義される:

R 5 、R 6 - 異なるかまたは同一であり、水素、 C $_1$ ~ C $_4$ アルキル、 C O O C $_3$ 、 C O O C $_2$ H $_5$ 、 C N 、 C F 3 、または O - C H $_3$ から選択され;

[0102]

一実施形態においては、ポリアミン(b1)は、3,5-ジ(4-アミノフェノキシ)アニリン、3,5-ジ(3-メチル-1,4-アミノフェノキシ)アニリン、3,5-ジ(3-メトキシ-4-アミノフェノキシ)アニリン、3,5-ジ(2-メチル-4-アミノフェノキシ)アニリン、および3,5-ジ(3-エチル-4-アミノフェノキシ)アニリンから選択される。

[0 1 0 3]

一実施形態においては、例は、式(VIII)のトリアミンである。

20

30

40

50

【化8】

$$R^{7}$$
 R^{8}
 R^{6}
 R^{6}
 R^{6}

 R^{-7} は、水素、 C_{-1} ~ C_{-4} アルキル、 C O O C H_{-3} 、 C O O C_{-2} H_{-5} 、 C N 、 C F_{-3} 、 または O - C H_{-3} から選択され、

R[®]は、水素またはメチルから選択され

そして他のインテジャは上に定義された通りである。

[0104]

ポリイソシアネート(b2)は、分子当たり2個超のイソシアネート基を平均して有し、封止されているまたは遊離とすることができる任意のポリイソシアネートから選択することができる。いくつかの実施形態においては、トリマーのまたはオリゴマーのジイソシアネート、たとえばトリマーのトリレンジイソシアネート、オリゴマーのジフェニルメタンジイソシアネート(本明細書では以下ポリマー・MDIとも呼ばれる)および上述のポリイソシアネートの混合物などの、オリゴマーのヘキサメチレンジイソシアネートを使用することができる。たとえば、トリマーのヘキサメチレンジイソシアネートを使用することができる。たとえば、トリマーのベキサメチレンジイソシアネートと呼ばれるもの、多くの場合に、純粋なトリマーのジイソシアネートとして存在せず、分子当たり3.6~4個のNCO基の中間官能性を有するポリイソシアネートとして存在する。同じことは、オリゴマーのテトラメチレンジイソシアネートおよびオリゴマーのイソホロンジイソシアネートに適用される。

[0105]

一実施形態においては、分子当たり 2 個超のイソシアネート基を有するポリイソシアネート(b2)は、少なくとも 1 つのジイソシアネートと少なくとも 1 つのトリイソシアネート、または分子当たり少なくとも 4 個のイソシアネート基を有するポリイソシアネートとの混合物である。

[0106]

一実施形態においては、ポリイソシアネート(b2)は、分子当たり平均して少なくとも2.2個、少なくとも平均して2.5個、または少なくとも平均して3.0個のイソシアネート基を有する。

[0107]

ー実施形態においては、ポリイソシアネート(b 2)は、分子当たり平均して最大 8 個 、または平均して最大 6 個のイソシアネート基を有する。

[0108]

一実施形態においては、ポリイソシアネート(b2)は、オリゴマーのヘキサメチレンジイソシアネート、オリゴマーのイソホロンジイソシアネート、オリゴマーのジフェニルメタンジイソシアネート、および上述のポリイソシアネートの混合物から選択される。

[0109]

ポリイソシアネート (b2) は、ウレタン基に加えて、1つ以上の官能基、たとえばウレア、アロファネート、ビウレット、カルボジイミド、アミド、エステル、エーテル、ウ

30

40

50

レトンイミン、ウレトジオン、イソシアヌレートまたはオキサゾリジン基をまた有し得る

[0110]

ポリアミン(b 1)およびポリカルボン酸(a)が(いくつかの実施形態においては、 触媒の存在下に)互いに縮合するとき、イミド基が H ₂ O の脱離下に形成される。 【 化 9 】

$$(HOOC)_n \qquad \qquad (HOOC)_n \qquad \qquad N-R^* \qquad \qquad \longrightarrow \qquad N-R^*$$

[0111]

上の式において、 R * は、上の反応式においてさらに指定されないポリアミン(b 1) ラジカルであり、 n は 1 以上の数、たとえばトリカルボン酸の場合には 1 またはテトラカルボン酸の場合には 2 である。任意選択的に、(HOOC) n は、 C (= O) - O - C(= O)部分で置き換えることができる。

[0112]

いくつかの実施形態においては、ポリイソシアネート(b 2)およびポリカルボン酸(a)が、(いくつかの実施形態においては、触媒の存在下に)互いに縮合すると、イミド基が C O $_2$ および H $_2$ O の脱離とともに形成される。ポリカルボン酸(a)の代わりに、相当する酸無水物が使用される場合、イミド基は、 C O $_2$ の脱離とともに形成することができる。

【化10】

$$(HOOC)_{n} \qquad \qquad (HOOC)_{n} \qquad \qquad N-R^{**}$$

[0113]

上の式において、R * * は、上の反応式においてさらに指定されないポリイソシアネート(b 2)ラジカルであり、たとえばトリカルボン酸の場合にはまたはテトラカルボン酸の場合には n は 1 以上の数であり、任意選択的に、(H O O C) n は、C (= O) - O -

C(=O)部分で置き換えることができる。

[0114]

いくつかの実施形態においては、ポリイソシアネート(b2)は、少なくとも1つのジイソシアネートとの、たとえばトリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートとのまたはイソホロンジイソシアネートとの混合物で使用される。ある特定の変形においては、ポリイソシアネート(b2)は、相当するジイソシアネートとの混合物、たとえばトリマーのHDIとヘキサメチレンジイソシアネートとのまたはポリマーのジフェニルメタンジイソシアネート(ポリマーM D I)とジフェニルメタンジイソシアネートとの混合物で使用される。

[0115]

いくつかの実施形態においては、ポリカルボン酸(a)は、少なくとも 1 つのジカルボン酸とのまたは少なくとも 1 つのジカルボン酸無水物との、たとえばフタル酸または無水フタル酸との混合物で使用される。

[0116]

分岐ポリイミドを製造するための例示的な合成法は以下に記載される。

[0 1 1 7]

いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドを製造するための合成法は、触媒の存在下に

(a)分子当たり少なくとも 3 個の C O O H 基を有する少なくとも 1 つのポリカルボン酸またはその酸無水物もしくはエステルと、

(b)(b1)分子当たり平均して 2 個超のアミノ基を有する少なくとも 1 つのポリア ミンおよび

(b2)分子当たり平均して2個超のイソシアネート基を有する少なくとも1つ のポリイソシアネート

から選択される、少なくとも1つの化合物と

を互いに反応させる工程を含む。

[0118]

いくつかの実施形態においては、水およびブレンステッド塩基、たとえばアルカリ金属アルコラート(たとえば、ナトリウムまたはカリウムのアルカノラート、たとえばナトリウムメタノラート、ナトリウムエタノラート、カリウムメタノラート、リチウムエタノラート、カリウムフェノラート、リチウムメタノラートおよびリチウムフェノラート)が触媒としての使用に好適である。

[0119]

分岐ポリイミドを製造するための合成法を実施するために、ポリイソシアネート(b2)およびポリカルボン酸(a)または酸無水物(a)は、NCO基対COOH基のモル分率が1:3~3:1、または1:2~2:1の範囲にあるような定量的な比で使用することができる。この場合に、式CO-O-COの1個の酸無水物基は、2個のCOOH基としてカウントする。

[0120]

いくつかの実施形態においては、触媒は、ポリイソシアネート(b2)およびポリカルボン酸(a)またはポリイソシアネート(b2)および酸無水物(a)の合計を基準として、0.005~0.1重量%の範囲で使用することができる。いくつかの実施形態においては、触媒の触媒百分率は、0.01~0.05重量%とすることができる。

[0121]

いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドを製造するための合成法は、50~200、50~140、または50~100の範囲の温度で実施することができる。

[0122]

いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドを製造するための合成法は、大気圧で 実施することができる。しかし、この合成はまた、圧力下で、たとえば1.1~10バー 10

20

30

40

ルの範囲の圧力で可能である。

[0123]

いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドを製造するための合成法は、溶媒または溶媒混合物の存在下に実施することができる。好適な溶媒の例は、N・メチルピロリドン、N・エチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルスルホン、キシレン、フェノール、クレゾール、たとえば、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、アセトフェノンなどのケトン、さらにモノ・およびジクロロベンゼン、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートおよび上述の混合物の2つ以上の混合物である。この場合には、溶媒または溶媒類は、全合成時間の間または合成の一部の間だけ存在することができる。

[0 1 2 4]

反応は、たとえば、10分~24時間の期間、実施することができる。

[0 1 2 5]

いくつかの実施形態においては、分岐ポリイミドを製造するための合成法は、不活性ガス下、たとえばアルゴン下または窒素下に実施される。

[0126]

感水性ブレンステッド塩基が触媒として使用される場合には、乾燥した不活性ガスおよび溶媒を使用することができる。水が触媒として使用される場合には、溶媒および不活性ガスの乾燥はなしで済ますことができる。

[0127]

分岐ポリイミドを製造するための合成法の変形においては、分岐ポリイミドのNCO末端基は、ブロッキング剤(c)で、たとえば第二級アミンで、たとえばジメチルアミン、ジ・n・ブチルアミンでまたはジエチルアミンでブロックすることができる。

[0 1 2 8]

分岐ポリイミドをベースとするポリマーゲルを製造するための溶媒は、以下に記載される溶媒から選択されてもよく、以下に記載されるリチウム塩から選択されるリチウム塩などの、電解質塩を含んでもよい。

[0129]

別の具体的な例として、ある場合には、電解質の非流体材料はそれ自体、固体電解質としての機能を果たす。この実施形態における非流体材料は、使用の間補助材料(たとえば、溶媒)の実質的な不在下に使用されてもよく、その場合には、降伏強度は補助材料の不在下に測定される。他の場合には、固体電解質は、使用の間補助材料(たとえば、溶媒)と併せて使用されてもよく、その場合には、電解質の降伏強度は、固体電解質と補助材料との組み合わせの降伏強度として測定される。いずれにしても、電解質は、使用のために構成されるとき、上に記載された範囲のいずれか内の降伏強度および/または上に記載された範囲のいずれか内の厚さを有し得る。

[0130]

本発明の一実施形態においては、電解質(たとえば、電解質ゲル)は、室温でゲル状態において少なくとも約 5×10^{-6} S / c m、少なくとも約 5×10^{-5} S / c m、少なくとも約 5×10^{-4} S / c m、約 10^{-6} ~ 約 10^{-3} S / c m、または約 10^{-5} ~ 約 10^{-2} S / c mのイオン伝導率を示すことができる。当業者は、インピーダンス分光法を用いて電解質のイオン伝導率を測定することができよう。

[0131]

電解質材料は、様々な構成でカソードとアノードとの間に置くことができる。たとえば、いくつかの実施形態においては、電解質材料は、アノードと、以下により詳細に考察される、任意選択のセパレータとの間に置くことができる。ある場合には、電解質材料は、電解質材料がアノードの表面(たとえば、図1のアノード活性表面20)と接触した表面を有するようにアノードとカソードとの間に配置することができる。たとえば、ある場合には、電解質は、アノードー面の層として形成することができ、その場合には、電解質およびアノードは互いに(たとえば、共有結合して)一体化することができる。ある実施形

10

20

30

40

態においては、電解質材料はセパレータとしての機能を果たすことができ、追加のセパレータはまったく必要とされない。

[0132]

上述のように、電解質は、ある場合には補助材料を含むことができる。補助材料は、いくつかの実施形態においては流体(たとえば、液体)とすることができる。たとえば、電解質は、(たとえば、ポリエーテルスルホンゲル、分岐ポリイミドゲル、ポリビニルアルコールをベースとするゲルもしくは上に記載されたPVOHと追加の(コ)ポリマーとの複合材料、またはPVOHに対する非溶媒を含む多孔性PVOHの場合におけるように)非流体材料中に吸収された流体補助材料を含むことができる。いくつかの実施形態においては、電解質中の補助材料は、電解質溶媒とすることができる。

[0133]

本明細書に記載される電気化学セルでの使用のための例示的な好適な溶媒としては、有機溶媒が挙げられる。いくつかの実施形態においては、有機溶媒は、活性水素をまったく持たないが、塩を溶解させるのに十分に極性である。例示的な有機溶媒は、ジオキソラン、ジオキサン類、有機カーボネート、環状エーテルおよび非環状エーテルから選択することができる。

[0134]

有機溶媒は、ジエーテル、ポリエーテルなどの非環状エーテルおよび環状エーテル、アセタール、ならびに特に有機カーボネートから選択することができる。ポリエーテルの中で、室温で液体であるポリエーテルが、ある場合には、好ましいものとなり得る。

[0135]

好適な非環状エーテル、ジエーテル、およびポリエーテルの例は、ジイソプロピルエーテル、ジ・n・ブチルエーテル、1,2・ジメトキシエタン、1,2・ジエトキシエタン、ダイグライム(ジエチレングリコールジメチルエーテル)、トリグライム(トリエチレングリコールジメチルエーテル)である。

[0136]

好適な環状エーテルの例は、テトラヒドロフランおよび1,4.ジオキサンである。

[0137]

アセタールは環状もしくは非環状とすることができる。好適な非環状アセタールの例は、ジメトキシメタン、ジエトキシメタン、1,1-ジメトキシエタンおよび1,1-ジエトキシエタンである。好適な環状アセタールの例は、1,3-ジオキサンおよび特に1,3-ジオキソランである。

[0138]

好適な有機カーボネートの例は、一般式(III)または(III)の化合物である。 【化11】

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
R^5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^6 \\
R^7
\end{array}$$
(II)

$$R^5$$
 R^6 (III)

10

20

30

20

30

40

50

 R^5 、 R^6 および R^7 は異なるかまたは等しく、水素ならびに $C_1 \sim C_4$ アルキル、たとえばメチル、エチル、n-プロピル、イソ・プロピル、<math>n-ブチル、イソ・ブチル、第二ブチルおよび第三ブチルから選択される。ある場合には、 R^6 および R^7 は両方とも第三ブチルであることはない。

[0139]

本発明のある実施形態においては、 R^5 はメチルから選択され、 R^6 および R^7 は両方とも水素であるか、または R^5 、 R^6 および R^7 はそれぞれ水素である。

[0140]

発明の電気化学セルは、少なくとも1つの塩をさらに含む。塩は、リチウムまたはナトリウムの塩から選択することができる。特に、カソードがリチウムを含有する場合には、塩はリチウム塩から選択することができる。

[0141]

[0142]

溶媒中の塩の濃度は、約 0 . 5 ~ 約 2 . 0 M、約 0 . 7 ~ 約 1 . 5 M、または約 0 . 8 ~ 約 1 . 2 M (ここで、M はモル濃度、またはリットル当たりのモルを意味する)の範囲とすることができる。

[0143]

本発明の一実施形態においては、溶媒中の塩の溶液は、硝酸リチウム、リチウムビス - (トリフルオロメチルスルホン)イミド、硝酸グアニジニウム、および / または硝酸ピリジニウムなどの少なくとも 1 つのさらなる原料を含むことができる。

[0144]

本発明の一実施形態においては、発明の電気化学セルは、少なくとも1つの充填剤を含む。充填剤は、有機および無機充填剤またはそれらの組み合わせから選択することができる。本発明との関連での充填剤は、電解質に不溶性である固体材料から選択される。

[0145]

好適な無機充填剤は、金属酸化物、金属窒化物、金属、および有機ポリマーから選択されてもよい。充填剤の例は、Al $_2$ O $_3$ 、AlOOH、TiO $_2$ 、SiO $_2$ 、(たとえばヒュームドシリカおよびシリカ繊維などの、疎水性または親水性)シリカ、粘土、アルミニウムベーマイト、シリケート(たとえば、アルミノシリケート)、ならびにAlN、BN、およびLi $_3$ Nなどの窒化物である。

[0146]

好適な有機充填剤は、セルロース(たとえば、セルロース繊維もしくはセルロース粉末)またはデンプンなどの有機ポリマーから選択されてもよい。

[0147]

充填剤は、結晶構造または非晶構造を有し得る。本明細書において使用されるポリマーのいずれもが結晶性、部分結晶性または非晶性とすることができる。

[0148]

いくつかの実施形態においては、1つ以上の充填剤が電解質中の非流体材料の一部とすることができる。たとえば、ある場合には、1つ以上の充填剤は、1つ以上のポリエーテルスルホンおよび/またはポリエーテルスルホンと1つ以上の追加の(コ)ポリマーとの

20

30

40

50

ブレンド、分岐ポリイミド、PVOHまたはPVOHとさらなる(コ)ポリマーとのブレンドと混合することができる。本発明の一実施形態においては、電解質は、約1重量%~約95重量%の充填剤を含有し得る。

[0149]

本発明の一実施形態においては、充填剤は、粒子または粉末の形態にあり、それらの最小アスペクト寸法は、ポリエーテルスルホンの層のまたはポリエーテルスルホンと追加の(コ)ポリマーとのブレンドの層の厚さの約50%以下である。これに関連して、アスペクト寸法は、直径、長さ、幅および高さから選択される。

[0 1 5 0]

本発明の特定の実施形態においては、電解質中の充填剤および非流体材料の1つ以上の成分(たとえば、ポリエーテルスルホン、分岐ポリイミドまたはPVOH)は、互いに共有結合し、こうして化合物を形成する。電解質中の充填剤と非流体材料との間の共有結合は、たとえば、架橋剤を非流体材料および充填剤に加え、たとえば、熱または光化学硬化により、架橋反応を行うことによって達成することができる。

[0151]

好適な架橋剤は、2個以上の炭素・炭素二重結合を持った、とりわけ2個以上のビニル基を持った分子から選択される。特に有用な架橋剤は、グリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、1,3・プロパンジオール、1,4・ブタンジオール、トリエチレングリコール、テトラプロピレングリコールなどのジオールのジ(メタ)アクリレートから選択される。さらに特に好適な架橋剤は、シクロベンタジエン二量体、1,3・ジビニルベンゼン、および1,4・ジビニルベンゼンから選択される。ある好適な架橋剤は、たとえば、ビス・フェノールF、ビス・フェノールA、1,4・ブタンジオールジグリシジルエーテル、グリセロールプロポキシレートトリグリシジルエーテルなどの、分子中に2個以上のエポキシ基を含むことができる。

[0 1 5 2]

本発明の一実施形態においては、非流体材料として使用される有機ポリマー、たとえば任意選択的に追加の(コ)ポリマーと共にポリエーテルスルホン、ポリイミド、および/またはPVOHは架橋される。架橋は、たとえば、架橋剤をポリスルホンに加え、たとえば熱または光化学硬化により、たとえばUV/可視照射などでの照射により、 - 照射、電子ビーム(e - ビーム)によりまたは加熱(熱架橋)により、架橋反応を行うことによって達成することができる。ポリエーテルスルホンの用語「架橋」は、従来の架橋に限定されず、ポリエーテルスルホンの鎖の分裂および鎖の再結合をまた含む。好適な架橋剤は、電解質中の充填剤および非流体材料、たとえば、上に記載されたポリエーテルスルホンを架橋するための架橋剤である。

[0153]

再び図1を参照すると、本発明の一実施形態においては、発明の電気化学セルは、任意選択のセパレータ22をさらに含有する。任意選択のセパレータは、イオンおよび溶媒がアノードとカソードとの間で交換されることを可能にしながら、アノードとカソードとの間の短絡を防ぐためにカソードとアノードとを機械的に分離するのに役立つことができる。セパレータは、合成もしくは非合成の有機ポリマー材料を含むことができ、セラミック材料でコートされたポリマー不織材料などのポリマー/セラミック材料ハイブリッド系から選択することができる。セパレータ用の好適な材料は、ポリオレフィン(たとえば、ポリエチレンまたはポリプロピレン)およびフッ素化(コ)ポリマーである。セパレータは、ある場合には、微孔性フィルムを含むことができる。

[0154]

上述の通り、電解質16とは無関係のセパレータ22はオプション機能であり、ある実施形態においては、電解質材料がセパレータとしての機能を果たすことができる。

[0155]

本発明との関連でフッ素化(コ)ポリマーは、少なくとも1つの(コ)モノマーが分子 当たり少なくとも1個のフッ素原子を有する(コ)ポリマーを意味する。好適なフッ素化

20

30

40

50

ポリマーとしては、各(コ)モノマーが分子当たり少なくとも1個のフッ素原子を有する(コ)ポリマーが挙げられる。ある場合には、フッ素化ポリマーとしては、各(コ)モノマーが分子当たり少なくとも2個のフッ素原子を有する(コ)ポリマーを挙げることができる。好適なフッ素化(コ)ポリマーの例としては、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレンコポリマー、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン・ヘキサフルオロプロピレンコポリマーおよびビニリデン・テトラフルオロエチレンコポリマーが挙げられる。

[0156]

いくつかの実施形態においては、セパレータは、多孔性または微孔性材料とすることができる。多孔性材料は、たとえば、孔径および気孔率によってまたはGurley法によって特徴づけることができる。

[0157]

本発明のある実施形態においては、セパレータの平均孔径は、約 0.1μ m~約 5.0μ m、または約1.0~約 3.0μ mとすることができる。

[0158]

本発明のある実施形態においては、セパレータの気孔率は、約30~約80%、または 約40~約70%とすることができる。

[0159]

本発明の一実施形態においては、セパレータは、約50~約1,000Gurley秒の範囲のガス透過率を有する。

[0160]

カソード、アノード、電解質、および/または・存在する場合・セパレータは、任意の好適な形状および/またはサイズを有し得る。いくつかの実施形態においては、カソード、アノード、電解質、および/または任意選択のセパレータは、それぞれ約10μm~約1000μm、または約100μm~約500μmの範囲の厚さの層またはフィルムである。

[0161]

本発明のある実施形態においては、カソードは、約 1 μ m ~ 約 5 0 0 μ m、または約 1 0 0 μ m ~ 約 2 0 0 μ mの範囲の厚さを有する。

[0162]

本発明のある実施形態においては、アノードは、約 $5 \mu m$ ~ 約 $5 0 \mu m$ 、または約 $1 0 \mu m$ ~ 約 $2 0 \mu m$ の厚さを有する。

[0163]

本発明のある実施形態においては、セパレータは、約 $5\mum$ ~約 $50\mum$ 、または約 $7\mum$ ~約 $25\mum$ の厚さを有する。

[0164]

いくつかの実施形態においては、ポリエーテルスルホン(C)は、電極(A)と電極(B)との間、電極(B)とセパレータ(I)との間、または電極(B)の表面上に置かれる。

[0165]

いくつかの実施形態においては、電極(B)は、リチウムまたはリチウム合金、ポリエーテルスルホン(C)、任意選択的に追加の(コ)ポリマー(F)、および任意選択的に有機もしくは無機充填剤(G)のフィルムを含む多層電極である。

[0166]

本発明の電気化学セルは、電池、とりわけ二次電池を製造するために有利に使用することができる。前記電池は、容積当たりまたは kg当たり高い容量などの良好な特性を有することができ、それらは、多くのサイクルにおいて容量損失がほとんどなく再充電することができる、および / またはそれらは、150~230 などの高温で熱暴走を示さない。

[0167]

[0168]

いくつかの実施形態においては、電解質(たとえば、電解質中のポリマー)は、電気化学セルが熱暴走を経験することなく(たとえば、電気化学セルの外面で測定されるような)約130 以下、約150 以下、約170 以下、約190 以下、210 以下、または230 以下の温度で電気化学セルを運転する(たとえば、連続的に充電するおよび放電する)ことができるように構成することができる。いくつかの実施形態においては、電気化学セルは、発火することなく上に概要を示された温度のいずれでも運転することができる。いくつかの実施形態においては、本明細書に記載される電気化学セルは、熱暴走を経験することなく、かつ、補助冷却メカニズム(たとえば、電気化学セルの外側の熱交換器、電気化学セルの外側の能動流体冷却など)を用いることなく比較的高い温度(たとえば、上に概要を示された温度のいずれか)で運転することができる。

[0169]

本発明の電気化学セルは、10時間以下の放電率で、60%以上などの、高百分率の硫黄利用を提供することができる。

[0170]

本発明のさらなる態様は、電気化学セルの製造方法である。前記方法は、本明細書では以下、発明方法ともいわれる。本発明のある方法は、次の工程、すなわち、

(1)基材上に堆積させられていてもよいリチウムまたはリチウム合金を提供する工程と、

(2)有機溶媒中の少なくとも1つのヘテロ原子含有(コ)モノマーでの少なくとも1つの有機ポリエーテルスルホンの溶液を前記リチウムまたはリチウム合金上に堆積させる 工程と、

(3)ポリエーテルスルホンの溶媒含有率を 0 . 0 1 ~ 2 5 重量 % の範囲に調整する工程と、

(4)前記堆積ポリエーテルスルホンを、少なくとも1つの有機溶媒中の少なくとも1つのリチウムまたはナトリウムの塩で処理する工程と を含む。

[0171]

前記工程は、以下により詳細に記載される。

[0 1 7 2]

工程(1)において、リチウムまたはリチウム合金が提供される。リチウム合金は上に 記載されている。

[0173]

リチウムまたはリチウム合金は、任意の形態、たとえば、粉末で提供することができる。ある場合には、リチウムまたはリチウム合金は、たとえば、ポリマーなどの基材上に堆積させられた形態で提供される。

10

20

30

40

20

30

40

50

[0174]

一実施形態においては、前記基材は、電流コレクタからおよびポリマー担体から選択される。

[0175]

前記基材は、ある場合には、ポリマーフィルムとすることができる。ポリマーフィルムは、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリシリコーン(シリコーン)、およびシリコーン処理ポリエステルなどの様々なポリマー製とすることができる。

[0176]

リチウムまたはリチウム合金が基材上に堆積させられる場合に、前記リチウムまたはリチウム合金は、層または箔として堆積させることができる。いくつかの実施形態においては、各層または箔は、約2μm~約200μm、約5μm~約50μm、約2μm~約35μm、約5μm~約35μm、または約35μm以下の厚さを有し得る。

[0177]

リチウムまたはリチウム合金の堆積は、たとえば、スパッタリング、熱蒸発および凝縮 、ジェット蒸着、ならびにLASERアブレーションによって行うことができる。

[0 1 7 8]

本発明の一実施形態においては、工程(1)において、その上にリチウムまたはリチウム合金付きの基材が提供される。前記基材はポリマー層であってもよい。任意選択的に、セラミック材料をリチウムと連結して堆積させることができる。セラミック材料は、上に記載されている。セラミック材料およびリチウムまたはリチウム合金は、ある場合には交互の層で、共に堆積させることができる。たとえば、いくつかの実施形態においては、セラミック材料はリチウムまたはリチウム合金上に堆積させることができるおよび/またはセラミック材料はリチウムまたはリチウム合金の部分間に(たとえば、リチウムまたはリチウム合金の層間に)堆積させることができる。本発明の一実施形態においては、リチウムまたはリチウム合金の10層までおよびセラミック材料の10層までを前記基材上に交互に堆積させることができ、各層は0.1~25μmの範囲の厚さを有する。

[0 1 7 9]

工程(2)において、溶媒中の少なくとも1つのポリエーテルスルホンの溶液は、基材上に堆積させられているリチウムまたはリチウム合金上に堆積させることができる。この堆積は、たとえば、吹き付け、ローラーコーティング、浸漬、キャスティング、スピンコーティング、活版印刷による印刷、ドクターブレード、インクジェット印刷、スクリーン印刷、またはウェブコーティングによって行うことができる。

[0 1 8 0]

ポリエーテルスルホンは詳細に上に記載されており、ポリエーテルスルホンは、純粋な形態でまたは少なくとも1つの追加の(コ)ポリマーとのブレンドとして堆積させることができる。ポリエーテルスルホンの、またはポリエーテルスルホンおよび追加の(コ)ポリマーの溶液は、それぞれ、約1重量%~約50重量%、または約5重量%~約20重量%の固形分を有し得る。有機ポリエーテルスルホン(C)の溶液は、有機もしくは無機充填剤(G)および/または(コ)ポリマー(F)をさらに含んでもよい。

[0181]

ポリエーテルスルホン(または電解質中の別の非流体材料)を堆積させるために使用される溶媒は、非プロトン性のハロゲンを含まない有機溶媒から選択することができる。いくつかの実施形態においては、この溶媒は、環状もしくは非環状エーテル、環状もしくは非環状アセタール、環状もしくは非環状ケタール、または環状もしくは非環状アミド、および前記の2つ以上の混合物から選択することができる。電解質中のポリエーテルスルホンまたは他の任意の非流体材料を堆積させるために使用することができる好適な溶媒の他の例としては、最終電気化学セル内での使用のために上に記載された溶媒(たとえば、それぞれ、上に記載された補助材料溶媒および有機溶媒(D))が挙げられる。いくつかの実施形態においては、電解質中のポリエーテルスルホンまたは別の非流体材料を堆積させるために使用される溶媒(溶媒(D1))は、組み立

てられた電気化学セル内に存在する同じ溶媒(有機溶媒(D))とすることができる。他の場合には、電解質中のポリエーテルスルホンまたは別の非流体材料を堆積させるために使用される溶媒(D1)は、組み立てられた電気化学セル内に存在する溶媒(D)とは異なり得る。

[0182]

本発明の一実施形態においては、電解質中のポリエーテルスルホンまたは別の非流体材料を堆積させるために使用される溶媒は、環状もしくは非環状有機アミドから選択され、組み立てられた電気化学セル内に存在する溶媒は、環状もしくは非環状エーテル、環状もしくは非環状カーボネート、および環状もしくは非環状アセタールから選択される。

[0183]

発明方法の工程(3)において、ポリエーテルスルホンの残留溶媒含有率は、残留溶媒およびポリエーテルスルホンの質量の合計の百分率として測定され、約0.01重量%~約25重量%であるように調整することができる。前記調整は、ある場合には減圧下に、蒸発によって、たとえば熱処理によって達成することができる。本発明との関連で減圧は、約1~約500ミリバールの範囲にあることができる。

[0 1 8 4]

残留溶媒含有率は、熱重量分析によって測定することができる。

[0185]

本発明方法の工程(4)において、純粋な形態でまたは少なくとも1つの追加の(コ)ポリマーとのブレンドとしての、堆積ポリエーテルスルホンは、少なくとも1つの有機溶媒(D)中のリチウムの少なくとも1つの塩(E)の溶液で処理される。溶媒(D)は、有機溶媒(D)として好適であるとして上に記載された溶媒から選択することができる。

[0186]

塩は、上記で特徴づけられている。溶媒中の塩の濃度は、約0.1M~約2.0M、または約1.0M~約1.2Mとすることができる。前記処理は、たとえば、浸漬、または吹き付けによって行うことができる。

[0187]

本発明方法の工程(2)、(3)および(4)は、様々な温度で行うことができる。工程(2)および(4)は、いくつかの実施形態においては、周囲温度で行うことができる

[0 1 8 8]

本発明の一実施形態においては、本発明方法の工程(3)は、周囲温度でまたは約30~約150 、または約40 ~約70 の温度で行うことができる。

[0 1 8 9]

本発明の一実施形態においては、追加の工程(5)が工程(1)~(4)の後に加えられる。追加の工程(5)は、リチウムまたはそれぞれのリチウム合金からの基材の除去を含む。前記工程(5)は、ある場合には、機械的に実施することができる。

[0190]

リチウムまたはそれぞれのリチウム合金がその上に堆積させられている基材がシリコーン処理されたポリエステル箔である場合には、工程(5)は特に容易に行われる。

[0191]

本発明の一実施形態においては、本発明方法は、 (6) 堆積ポリエーテルスルホンを架橋する工程

- の工程をさらに含む。
- [0 1 9 2]

本発明の一実施形態においては、追加の工程(6)が工程(1)~(4)および、任意選択的に、工程(5)の後に加えられる。追加の工程(6)は、有機ポリエーテルスルホンを単独でまたは充填剤と共に架橋する工程を含む。前記架橋は、熱架橋もしくはUV/可視照射によって、 - 照射によって、または電子ビームによって行うことができる。前記架橋は、1つ以上の架橋剤の存在下に行うことができる。架橋がUV/可視照射によっ

10

20

30

40

20

30

て行われるある場合には、架橋反応を向上させるために光開始剤(たとえば、ポリマーの約0.5~5%)を添加することができる。

[0193]

ポリスルホンの代わりに、PVOHおよび分岐ポリイミドのような他の(コ)ポリマーが、上に記載された電気化学セルを製造するための本方法に使用されてもよい。

(31)

[0194]

上に記載された本発明方法に従って製造されたアノード/電解質組み合わせは、カソードと、および任意選択的にセパレータと組み合わせて電気化学セル(たとえば、リチウム硫黄電池などの、電池)を形成することができる。任意選択的に、電極端子接続部およびボックスまたはバッグまたはポーチなどのハウジングなどのさらなる構成要素を追加して電気化学セルを形成することができる。

[0195]

2つ以上の本発明の電気化学セルを組み合わせて電池を形成することができる。本発明の電池は、必要なケーブル接続部とおよびハウジングと共に、少なくとも2つの発明の電気化学セルを含有する。

[0196]

本発明のさらなる態様は、1つまたは複数の本発明の電気化学セルまたは本発明の電池を含有する機械の運転方法である。

[0197]

好適な機械としては、航空機、自動車、機関車、および船などの、輸送デバイスが挙げられる。発明の電気化学セルの有利な再充電性(サイクル能力)のために、高い効率を達成することができる。さらに、前記機械の運転はまた、減少した熱暴走問題のために特に安全とすることができる。

[0198]

2010年8月24日出願の、「電気化学セルでの使用のための電解質材料(Electrolyte Materials for Use in Electrochemical Cells)」という表題の、米国仮特許出願第61/376,559号は、あらゆる目的のためにその全体が出典明示により本明細書に組み入れられる。

【実施例】

【 0 1 9 9 】 以下の実施例は、本発明のある種の実施形態を例示することを意図するが、本発明の全 範囲を例示するものではない。

[0200]

すべての百分率は、特に明確に述べられない限り重量パーセントを意味している。

[0201]

以下の原材料を使用した、すなわち、

ポリエーテルスルホン(C.1)M w 33,000g/モル、M w / M n = 4.5、

【化12】

のメチル化重縮合生成物

ポリエーテルスルホン(C . 2) M_w 3 8 , 5 0 0 g / モル、 M_w / M_n = 3 . 5 、

【化13】

$$HO \longrightarrow S \longrightarrow OH$$
 $S \downarrow U$ $CI \longrightarrow S \longrightarrow C$

のメチル化重縮合生成物

充填剤:

(G.1) CabotからTS-720として商業的に入手可能なヒュームドシリカ(G.2) Evonik - DegussaからAerosil (登録商標) R 8 1 2 として商業的に入手可能なヒュームドシリカ

(G.3) Cloisite 30 Bとして商業的に入手可能な粘土

セパレータ(I.1):Tonen。微孔性ポリエチレン、厚さ:9μm、270Gurley秒

セパレータ(I.2): Celgard。3層(ポリプロピレン / ポリエチレン / ポリプロピレン) 微孔性セパレータ、厚さ25μm、620<math>Gurlev秒

カソード(A.1):1.85mg/cm²の硫黄活性材料ローディングの、55%の硫黄、20%のXE-2カーボン、20%のVulcanカーボン、および5%のポリビニルアルコールバインダー。セルにおける総カソード活性面積は約90cm²であった。すべてのサイクル実験は、10kg/cm²の圧力下に行った。

電解質1:

43.8gの1,2-ジメトキシエタンおよび43.8gの1,3-ジオキソラン中の4gの硝酸リチウム、8gのリチウムビス(トリフルオロメチルスルホン)イミド、1gの硝酸グアニジニウム、および0.4gの硝酸ピリジニウムの溶液

Lupranat (登録商標) M 2 0 W として商業的に入手可能な、 1 , 2 , 4 , 5 ・ベンゼンテトラカルボン酸の二無水物と分子当たり平均 2 . 7 個のイソシアネート基を有するポリマーの 4 , 4 ' ・ジフェニルメタンジイソシアネートとの反応によって製造される M $_{\rm w}$ 1 , 7 0 0 g / モルの分岐ポリイミド(H P I . 1)、動的粘度: 2 5 で 1 9 5 m P a ・ s 。

[0202]

実施例1

本実施例は、ある実施形態に基づき、本発明の電気化学セルEC.1の製造の概要を示す。

[0203]

スラリーを、ジエチレングリコールジメチルエーテル中のポリエーテルスルホン(C.1)(10重量%)および充填剤(G.1)(10重量%)の溶液から調製し、真空蒸着リチウム(VDL)上へウェブ・コーターでコートした。ポリスルホン/シリカの重量比は7:3であった。ゲル層を65~80 で、ゲル・コーターオーブン中で乾燥させた。乾燥ゲル層を持ったアノード(B.1)が得られた。乾燥ゲル層の結果として生じた厚さは7μmであった。上のアノード(B.1)、セパレータ(I.1)およびカソード(A.1)のトリプル・バイセル(triple bi‐cel1)を組み立て、電解質1で満たした。発明の電気化学セルEC.1が得られた。発明の電気化学セルEC.1は、5回目の放電で1015mAh/gの硫黄比容量を示した。発明の電気化学セルEC.1を10サイクル循環させ、安全性試験を行った。十分に充電された状態での本発明の電気化学セルEC.1は、230 まで熱暴走することなく5 /分で昇温された。

[0204]

比較例1

VDLアノード、セパレータ(I.1)およびカソード(A.1)のトリプル・バイセルを組み立て、電解質1で満たした。比較電気化学セルC-EC.2が得られた。比較電気化学セルC-EC.2は、5回目の放電で982mAh/gの比容量を示した。比較電

20

10

30

40

気化学セル C - E C . 2 を 1 0 サイクル循環させ、安全性試験を行った。比較電気化学セル C - E C . 2 は、 5 / 分で昇温され、 1 4 0 で熱暴走した。

[0205]

実施例2

本実施例は、いくつかの実施形態に基づき、本発明の電気化学セルEC.3の製造を記載する。

[0206]

スラリーを、ジエチレングリコールジメチルエーテル中のポリエーテルスルホン(C.1)(10重量%)および充填剤(G.2)(10重量%)の溶液から調製し、VDL上へウェブ・コーターでコートした。ポリスルホン/シリカの重量比は7:3であった。ゲル層を65~80 で、ゲル・コーターオーブン中で乾燥させた。乾燥ゲル層を持ったアノード(B.3)が得られた。乾燥ゲル層の結果として生じた厚さは7μmであった。上のアノード(B.3)、セパレータ(I.1)およびカソード(A.1)のトリプル・バイセルを組み立て、電解質1で満たした。発明の電気化学セルEC.3が得られた。発明の電気化学セルEC.3は、5回目の放電で1025mAh/gの比容量を示した。発明の電気化学セルEC.3は、5回目の放電で1025mAh/gの比容量を示した。発明の電気化学セルEC.3は、熱暴走することなく230 まで昇温された。

[0207]

実施例3

本実施例は、ある実施形態に基づき、本発明の電気化学セルEC.4の製造を記載する

[0208]

スラリーを、ジエチレングリコールジメチルエーテル中のポリエーテルスルホン(C . 1)(1 0 重量 %)および充填剤(G . 3)(1 0 重量 %)の溶液から調製し、 V D L 上へウェブ・コーターでコートした。ポリスルホン / シリカの重量比は 1 : 1 であった。乾燥ゲル層を持ったアノード(B . 4)が得られた。ゲル層を 6 5 8 0 でゲル・コーターオーブン中で乾燥させた。乾燥ゲル層を持ったアノード(B . 4)が得られた。乾燥ゲル層の結果として生じた厚さは 7 μ m であった。上のアノード(B . 3)、セパレータ(I . 2)およびカソード(A . 1)のトリプル・バイセル(E C . 4)を組み立て、電解質 1 で満たした。発明の電気化学セル E C . 4 が得られた。発明の電気化学セル E C . 4 は、 5 回目の放電で 1 0 1 9 m A h / g の比容量を示した。

[0209]

実施例4

本実施例は、ある実施形態に基づき、本発明の電気化学セルEC.5の製造を記載する

[0210]

ジエチレングリコールジメチルエーテル中の光開始剤入りのポリエーテルスルホン(C.1)、充填剤(G.1)およびジプロピレングリコールジアクリレートの溶液から調製されたスラリーを、真空蒸着リチウム(VDL)上へウェブ・コーターでコートし、アルゴン雰囲気中でUV光を照射した。以下の特性が観察された:重量比(C.1)/(F.1)/ジアクリレート=49.3/21.1/29.6、総固形分:10重量%。乾燥ゲル層を持ったアノード(B.5)が得られた。乾燥ゲル層の結果として生じた厚さは5μmであった。上のアノード(B.5)、セパレータ(I.2)およびカソード(A.1)のトリプル・バイセルを組み立て、電解質1で満たした。発明の電気化学セルEC.5が得られた。発明の電気化学セルEC.5が得られた。発明の電気化学セルEC.5が表示した。

[0211]

実施例5

本実施例は、いくつかの実施形態に基づき、本発明の電気化学セルEC . 6 の製造を記載する。

10

20

30

40

[0 2 1 2]

1 , 4 - ジオキサン中のポリエーテルスルホン(C.1)および充填剤(G.1)の溶液から調製されたスラリーを、真空蒸着リチウム(VDL)上へウェブ・コーターでコートし、アルゴン雰囲気中でUV光を照射した。ポリスルホン/シリカの重量比は7:3であった。総固形分は約10重量%であった。乾燥は、40~65 の温度でUV光露光によって達成された。乾燥ゲル層を持ったアノード(B.6)が得られた。乾燥ゲル層の結果として生じた厚さは6μmであった。上のアノード(B.6)、セパレータ(I.2)およびカソード(A.1)のトリプル・バイセルを組み立て、電解質1で満たした。発明の電気化学セルEC.6は、5回目の放電で1025mAh/gの比容量を示した。

[0213]

実施例6

本実施例は、HPI.1を含むポリマー電解質ゲルの製造を記載する。

[0214]

DMAc中の30重量%のHPI.1を含む溶液を調製し、80 で2時間、上面上に真空蒸着リチウム(VDL)を含むリチウム電極上へ(実施例6.a)およびNi-電極上に(実施例6.b、伝導率を測定するため、実施例8を参照されたい)ドクターブレードでコートし、次に同じ温度で、真空オーブン中で24時間乾燥させた。その後フィルムを電解質1中に24~48時間浸漬した。

[0215]

実施例7

本実施例は、上面上に真空蒸着リチウム(VDL)を含むリチウム電極および実施例6. a からのHPI.1でコートされた、そして電解質1で膨潤させられた上面上に真空蒸着リチウム(VDL)を含むリチウム電極の硬度の測定を記載する。硬度は、1000μNの荷重および約2000mmの圧入深さのBerkovich型圧子(「Triposcope」HYSITRON,MN,USA)での圧入によるAFMデバイス(Veeco,NY,USA)を使って測定した。硬度は、E・モジュールから計算した。非コートリチウムの硬度は9MPaであり、実施例6. a のポリマーゲル電解質でコートされたリチウムの硬度は80MPaであった。

[0216]

実施例8

本実施例は、実施例 6 . b からのポリマーゲル電解質の伝導率の測定を記載する。伝導率は、5 m V の電圧(A C)および 1 M H z ~ 1 0 H Z の周波数でインピーダンス測定装置、 Z a h n e r (ドイツ)によるモデル I M 6 e x を使ってインピーダンスを測ることによって測定した。伝導率は 7 . 4 x 1 0 ^{- 4} S / c m であった。

[0217]

本発明の幾つかの実施形態が本明細書に記載され、例示されてきたが、当業者は、機能を果たすためのおよび/または結果および/または構造を容易に想し、そのの方法および/または構造を容易に想したされる。よりで、本発明のであることを発明のが、当業者は、本発明の別のパラメータ、おお、お料のであることを発明の表示が相にある。では、本発明の教示がのののパラメータ、おお、おり、は、本発明の教示がののののののである。とも、おり、大きなのののできる。、または所定のようで、本発明のよびに、添付のからないので、ならびに、ならびに、、で、ならびにすがいるとのができる。、または所定のようにで、ならびに、、本発明は、具体的に記載されるおよび、ものののでのは、もので、および/または方法の任意のは、システム、物品、材料、キット、および/または方法の任意の組み

10

20

30

40

20

30

40

50

わせが、そのような特徴、システム、物品、材料、キット、および / または方法が互いに 矛盾しない場合には、本発明の範囲内に含められる。

[0218]

不定冠詞「a」および「an」は、本明細書においておよびクレームにおいて本明細書で用いるところでは、それとは反対を明らかに示されない限り、「少なくとも1つ」を意味すると理解されるべきである。

[0219]

語句「および/または」は、本明細書においておよびクレームにおいて本明細書で用いるところでは、そのように連接した要素、すなわち、ある場合には接合して存在する、そして他の場合には離接して存在する要素の「どちらかまたは両方」を意味すると理解されるべきである。それとは反対を明らかに示されない限り具体的に特定されるそれらの要素に関係があろうと関係がなかろうと、「および/または」節によって具体的に特定される要素以外の他の要素が任意選択的に存在してもよい。したがって、非限定的な例として、「Aおよび/またはB」への及は、「含むこと(comprising)」などの制約のない語と連結して使用されるとき、一実施形態においては、BなしのA(B以外の要素を任意選択的に含んで)を、別の実施形態においては、AなしのB(A以外の要素を任意選択的に含んで)などを意味することができる。

[0220]

[0 2 2 1]

本明細書においておよびクレームにおいて本明細書で用いるところでは、語句「少なく とも1つ」は、1つ以上の要素のリストに関連して、要素のリスト中の要素の任意の1つ 以 上 か ら 選 択 さ れ る が 、 要 素 の リ ス ト 内 に 具 体 的 に リ ス ト さ れ た 各 お よ び 任 意 の 要 素 の 少 なくとも1つを必ずしも含まないならびに要素のリスト中の要素の任意の組み合わせを排 除しない少なくとも1つの要素を意味すると理解されるべきである。この定義はまた、具 体的に特定されるそれらの要素に関係があろうと関係がなかろうと、語句「少なくとも1 つ」が及する要素のリスト内に具体的に特定される要素以外の要素が任意選択的に存在す る可能性があることを認める。したがって、非限定的な例として、「AおよびBの少なく とも1つ」(または、同等に、「AまたはBの少なくとも1つ」、または、同等に「Aお よび/またはBの少なくとも1つ」)は、一実施形態においては、Bがまったく存在せず に (および B 以外 の 要 素 を 任 意 選 択 的 に 含 ん で) 、 1 つ 超 を 任 意 選 択 的 に 含 ん で 、 少 な く とも1つのAを、別の実施形態においては、Aがまったく存在せずに(およびA以外の要 素を任意選択的に含んで)、1つ超を任意選択的に含んで、少なくとも1つのBを、さら に別の実施形態においては、1つ超を任意選択的に含んで、少なくとも1つのAを、なら びに 1 つ超を任意選択的に含んで、少なくとも 1 つの B (および A 以外の要素を任意選択 的に含んで)などを意味することができる。

[0222]

上の本明細書においてだけでなく、クレームにおいて、「含むこと(comprising)」、「など(including)」、「持っていること(carrying)」、「有すること(having)」、「含有すること(containing)」、「含むこと(involving)」、「保持すること(holding)」などのすべての従来の語句は、制約がない、すなわち、含むが限定されないことを意味すると理解されるべきである。従来の語句「からなること」および「から実質的になること」のみは、United States Patent Office Manual of Patent Office Manual of Patent Examining Procedures,Section 2111.03に明記されているように、それぞれ、閉鎖または半閉鎖な従来の語句であるものとする。



【図1】

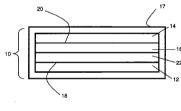


FIG. 1

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH R	FPORT -			
	INTERNATIONAL CEARCOTTE	Internation	onal application No		
		EP2011/064495			
A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER	<u> </u>	-		
	H01M4/02 H01M4/60 H01M4/62				
ADD.					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)			
HOIM					
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that suc	h documents are included in the	fields searched		
F1 - 1 - 1 - 1					
	ata base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search ter	тв ивеа)		
EPO-In	ternal, WPI Data				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	алт развадев	Relevant to claim No.		
X,P	WO 2011/023110 A1 (POSITEC GROUP	LTD [CN]:	1-28		
	CHEN PU [CA]; KO YÀN [CN])	,			
	3 March 2011 (2011-03-03)				
	the whole document				
	* see p.6, 1.7 - 30; p.9, 1.9 - 30	9; claims			
	*	•			
X,P	WO 2010/107499 A2 (SION POWER COR	P [US];	1-28		
	MIKHAYLIK YURIY V [US]; KUMARESAN				
	KARTHIKEYAN [U)				
	23 September 2010 (2010-09-23)				
	the whole document				
	* see p.30, l.16 - p.34, l.23; cla	aims *			
		,			
		/			
X Furti	her documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.			
	otegorios of situal decuments :				
opedato	ategories of cited documents :	" later document published after			
	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	or priority date and not in cor cited to understand the princ			
	focument but nublished on or offer the international	invention " document of particular relevan	ace: the claimed invention		
filing d	filing date considered novel or cannot be considered to				
which	" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention				
	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disolosure, use, exhibition or	cannot be considered to invo	live an inventive step when the		
other r	means	ments, such combination bei	ng obvious to a person skilled		
	ont published prior to the international filing date but an the priority date claimed "a	in the art. k" dooument member of the sam	e patent family		
	actual completion of the international search	Date of mailing of the internat			
		Saw or maining or the intelligi			
1	2 October 2011	18/10/2011			
	F OCCODE! FOIT	10/10/2011			
Name and r	nailing address of the ISA/	Authorized officer			
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (+31-70) 340-2040,	Stellmach, J	oachim		
	Fax: (+31-70) 340-3016				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2011/064495

Early DOOLBERTS CONCIDEDED TO BE SELEVANT	PC1/EP2011/064495
	1
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
US 2010/035128 A1 (SCORDILIS-KELLEY CHARICLEA [US] ET AL) 11 February 2010 (2010-02-11) the whole document * see [0008] - [0013]; [0076] - [0088]; claims *	1-28
EP 1 296 391 A1 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP] MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP) 26 March 2003 (2003-03-26) the whole document * see [0147] - 160]; claims *	1-28
WO 2008/070059 A2 (SION POWER CORP [US]; MIKHAYLIK YURIY V [US]; BURGESS CATHIE [US]; KOV) 12 June 2008 (2008-06-12) the whole document * see par. bridging p.16/17, polyether; Li salts; p.19, l.5 - p.20, l.17; claims *	1-28
WO 02/25751 A2 (MOLTECH CORP [US]; CHENG SONG [US]; WEST JASON D [US]) 28 March 2002 (2002-03-28) the whole document * see p.12, l.19 - p.13, l.27; claims *	1-28
US 2005/095504 A1 (KIM HEE-TAK [KR] ET AL) 5 May 2005 (2005-05-05) the whole document * see [0059] - [0069]; claims *	1-28
WO 02/067344 A2 (POLYPLUS BATTERY CO INC [US]; CHU MAY-YING [US]; NIMON YEVGENIY S [US]) 29 August 2002 (2002-08-29) the whole document * see p.24, l.4 - p.27, l.19; claims *	1-28
US 6 436 583 B1 (MIKHAYLIK YURIY V [US]) 20 August 2002 (2002-08-20) the whole document * see col.6, l.13 col.7, l.43; claims *	1-28
	CHARICLEA [US] ET AL) 11 February 2010 (2010-02-11) the whole document * see [0008] - [0013]; [0076] - [0088]; claims * EP 1 296 391 A1 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP] MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP) 26 March 2003 (2003-03-26) the whole document * see [0147] - 160]; claims * WO 2008/070059 A2 (SION POWER CORP [US]; MIKHAYLIK YURIY V [US]; BURGESS CATHIE [US]; KOV) 12 June 2008 (2008-06-12) the whole document * see par. bridging p.16/17, polyether; Li salts; p.19, 1.5 - p.20, 1.17; claims * WO 02/25751 A2 (MOLTECH CORP [US]; CHENG SONG [US]; WEST JASON D [US]) 28 March 2002 (2002-03-28) the whole document * see p.12, 1.19 - p.13, 1.27; claims * US 2005/095504 A1 (KIM HEE-TAK [KR] ET AL) 5 May 2005 (2005-05-05) the whole document * see [0059] - [0069]; claims * WO 02/067344 A2 (POLYPLUS BATTERY CO INC [US]; CHU MAY-YING [US]; NIMON YEVGENIY S [US]) 29 August 2002 (2002-08-29) the whole document * see p.24, 1.4 - p.27, 1.19; claims * US 6 436 583 B1 (MIKHAYLIK YURIY V [US]) 20 August 2002 (2002-08-20) the whole document

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2011/064495

					I CIT LIT	•
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 2011023110	A1	03-03-2011	CN	101997145	A	30-03-2011
WO 2010107499	A2	23-09-2010	US	2010239914	A1	23-09-2010
US 2010035128	A1	11-02-2010	CN EP EP KR WO	102144324 2324526 2365566 20110052594 2010016881	A1 A1 A	03-08-2011 25-05-2011 14-09-2011 18-05-2011 11-02-2010
EP 1296391	A1	26-03-2003	CN WO JP US US	1430795 02078105 4080337 2008193844 2003170540 2008096111	A1 B2 A1 A1	16-07-2003 03-10-2002 23-04-2008 14-08-2008 11-09-2003 24-04-2008
WO 2008070059	A2	12-06-2008	CN EP JP KR US	101601150 2102924 2010511995 20090086575 2010129699	A2 A A	09-12-2009 23-09-2009 15-04-2010 13-08-2009 27-05-2010
WO 0225751	A2	28-03-2002	AU US	9278601 6566006		02-04-2002 20-05-2003
US 2005095504	A1	05-05-2005	CN JP KR	1612377 2005142156 20050041661	Α	04-05-2005 02-06-2005 04-05-2005
WO 02067344	A2	29-08-2002	AU	2002306483 2004081894 6632573	A1	04-09-2002 29-04-2004 14-10-2003
US 6436583	B1	20-08-2002	NON	=== ===== E		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

フロントページの続き

(51) Int.CI.			FΙ			テーマコード(参考)
H 0 1 M	4/06	(2006.01)	H 0 1 M	4/38	Z	
H 0 1 M	4/134	(2010.01)	H 0 1 M	4/06	X	
H 0 1 B	1/06	(2006.01)	H 0 1 M	4/134		
			H 0 1 B	1/06	Α	

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM

(74)代理人 100103115

弁理士 北原 康廣

(72)発明者 アンナ・クリスタドーロ

ドイツ64646ヘッペンハイム、テオドール-ホイス・シュトラーセ8番

(72)発明者 ヘルムート・メーヴァルト

ドイツ76855アンヴァイラー、マルクヴァルトシュトラーセ16番

(72)発明者 イングリート・ハウプト

ドイツ67227フランケンタール、ハンス-プアマン・ヌマー3

(72)発明者 ライムント・ピエトルシュカ

ドイツ67280エバーツハイム、ラートハウスシュトラーセ11番

(72)発明者 リュディガー・シュミット

ドイツ67063ルートヴィヒスハーフェン、ラインフェルトシュトラーセ61番

(72)発明者 ユーリ・ブイ・ミハイリク

アメリカ合衆国85748アリゾナ州ツーソン、イースト・コビントン・ストリート10255番

(72)発明者 イゴール・コヴァレフ

アメリカ合衆国85641アリゾナ州ベール、サウス・メサ・シャドウズ17011番

(72)発明者 ジョン・アフィニト

アメリカ合衆国85718アリゾナ州ツーソン、ノース・キャンベル・アベニュー5745番

F ターム(参考) 5G301 CA01 CA16 CA30 CD01 CE01

5H024 AA07 AA12 CC07 CC20 DD09 FF23 HH04 HH13 HH15

5H029 AJ12 AK01 AL12 AM16 HJ02 HJ04 HJ12 HJ20

5H050 AA15 BA07 BA18 CA11 CB12 FA02